

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 4 月 10 日(10.04.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/054181 A1

- (51) 国際特許分類:
C09K 19/42 (2006.01) *C09K 19/30* (2006.01)
C09K 19/12 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/076027
- (22) 国際出願日: 2012 年 10 月 5 日(05.10.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: D I C 株式会社 (DIC CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1748520 東京都板橋区坂下三丁目 3 5
番 5 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 河村 丞治(KAWAMURA Joji); 〒3628577
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 4 4 7 2 番地 1
D I C 株式会社 埼玉工場内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 河野 通洋(KONO Michihiro); 〒1038233
東京都中央区日本橋三丁目 7 番 2 0 号 D I C
株式会社内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

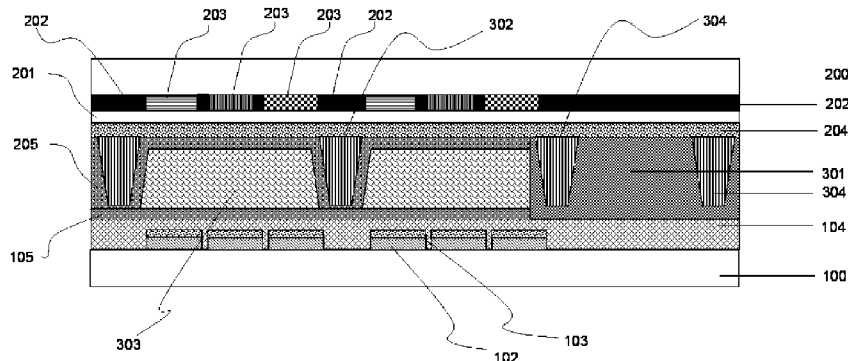
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT PRODUCED USING SAME

(54) 発明の名称: 液晶組成物及びそれを用いた液晶表示素子



(57) Abstract: A liquid crystal composition according to the present invention can be used for, for example, a liquid crystal display element of an IPS type, a TN type or the like which is rapidly responsive and rarely undergoes the occurrence of display defects including a burn-in phenomenon and the formation of dropping marks. The liquid crystal composition comprises a dielectrically positive component containing a dielectrically positive compound and a dielectrically neutral component having a dielectric anisotropy degree of -2 to +2 exclusive, and has such excellent properties that the composition has a wide liquid crystal phase temperature range, has a small viscosity, has good solubility at a lower temperature, a high specific resistivity and a high voltage holding ratio, and is stable against heat and light.

(57) 要約: 本発明の液晶組成物は、高速応答で焼き付きや滴下痕等の表示不良の発生し難い IPS 型や TN 型等の液晶表示素子などに使用されるものである。該液晶組成物は、誘電的に正の化合物を含む誘電的に正の成分と誘電率異方性が -2 よりも大かつ +2 よりも小である誘電的に中性な成分を含有するもので、広い温度範囲の液晶相を有し、粘性が小さく、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が高く、熱や光に対して安定であるという優れた特徴を有する。



WO 2014/054181 A1

明 細 書

発明の名称： 液晶組成物及びそれを用いた液晶表示素子

技術分野

[0001] 本発明は液晶表示材料として有用な誘電率異方性 ($\Delta \epsilon$) が正の値を示すネマチック液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子に関する。

背景技術

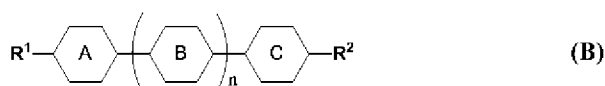
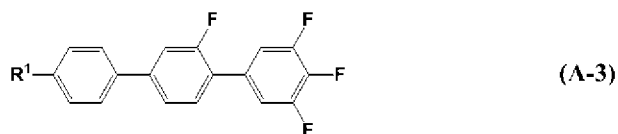
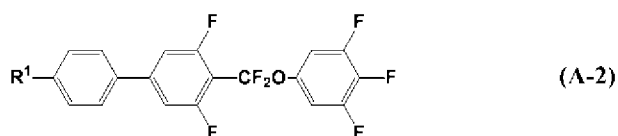
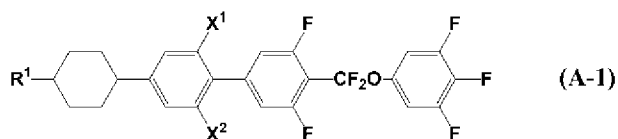
[0002] 液晶表示素子は、時計、電卓をはじめとして、各種測定機器、自動車用パネル、ワードプロセッサ、電子手帳、プリンター、コンピューター、テレビ、時計、広告表示板等に用いられるようになっている。液晶表示方式としては、その代表的なものにTN（ツイステッド・ネマチック）型、STN（スーパー・ツイステッド・ネマチック）型、TFT（薄膜トランジスタ）を用いた垂直配向型やIPS（イン・プレーン・スイッチング）型等がある。これらの液晶表示素子に用いられる液晶組成物は水分、空気、熱、光などの外的刺激に対して安定であること、また、室温を中心としてできるだけ広い温度範囲で液晶相を示し、低粘性であり、かつ駆動電圧が低いことが求められる。さらに液晶組成物は個々の表示素子にとって誘電率異方性 ($\Delta \epsilon$) または及び屈折率異方性 (Δn) 等を最適な値とするために、数種類から数十種類の化合物から構成されている。

[0003] 垂直配向（VA）型ディスプレイでは $\Delta \epsilon$ が負の液晶組成物が用いられており、TN型、STN型又はIPS（イン・プレーン・スイッチング）型等の水平配向型ディスプレイでは $\Delta \epsilon$ が正の液晶組成物が用いられている。また、 $\Delta \epsilon$ が正の液晶組成物を電圧無印加時に垂直に配向させ、横電界を印加する事で表示する駆動方式も報告されており、 $\Delta \epsilon$ が正の液晶組成物の必要性はさらに高まっている。一方、全ての駆動方式において低電圧駆動、高速応答、広い動作温度範囲が求められている。すなわち、 $\Delta \epsilon$ が正で絶対値が大きく、粘度 (η) が小さく、高いネマチック相－等方性液体相転移温度 (T_{ni}) が要求されている。また、 Δn とセルギャップ (d) との積である

$\Delta n \times d$ の設定から、液晶組成物の Δn をセルギャップに合わせて適当な範囲に調節する必要がある。加えて液晶表示素子をテレビ等へ応用する場合においては高速応答性が重視されるため、回転粘性 ($\gamma 1$) の小さい液晶組成物が要求される。

[0004] 高速応答性を志向した液晶組成物の構成として、例えば、 $\Delta \epsilon$ が正の液晶化合物である式 (A-1) や (A-2) で表される化合物、および $\Delta \epsilon$ が中性の液晶化合物である (B) を組み合わせて使用した液晶組成物の開示がされている。これらの液晶組成物の特徴は、 $\Delta \epsilon$ が正の液晶化合物が $-CF_2O-$ 構造を有することや $\Delta \epsilon$ が中性の液晶化合物がアルケニル基を有することは、この液晶組成物の分野では広く知られている。(特許文献 1 から 4)

[0005] [化1]



[0006] 一方で、液晶表示素子の用途が拡大するに至り、その使用方法、製造方法にも大きな変化が見られる。これらの変化に対応するためには、従来知られているような基本的な物性値以外の特性を最適化することが求められるようになった。すなわち、液晶組成物を使用する液晶表示素子はVA型やIPS型等が広く使用されるに至り、その大きさも50型以上の超大型サイズの表示素子が実用化されるに至り使用されるようになった。基板サイズの大型化に伴い、液晶組成物の基板への注入方法も従来の真空注入法から滴下注入(ODF: One Drop Fill)法が注入方法の主流となったが、液晶組成物を基板に滴下した際の滴下痕が表示品位の低下を招く問題が表面化するに至った。さら

に、ODF法による液晶表示素子製造工程においては、液晶表示素子のサイズに応じて最適な液晶注入量を滴下する必要がある。注入量のずれが最適値から大きくなると、あらかじめ設計された液晶表示素子の屈折率や駆動電界のバランスが崩れ、斑発生やコントラスト不良などの表示不良が生じる。特に、最近流行しているスマートフォンに多用される小型液晶表示素子は、最適な液晶注入量が少ないために最適値からのずれを一定範囲内に制御すること自体が難しい。従って、液晶表示素子の歩留まり高く保持するために、例えば、液晶滴下時に生じる滴下装置内の急激な圧力変化や衝撃に対する影響が少なく、長時間にわたって安定的に液晶を滴下し続けることが可能な性能も必要である。

このように、TFT素子等で駆動するアクティブマトリックス駆動液晶表示素子に使用される液晶組成物においては、高速応答性能等の液晶表示素子として求められている特性や性能を維持しつつ、従来から重視されてきた高い比抵抗値あるいは高い電圧保持率を有することや光や熱等の外部刺激に対して安定であるという特性に加えて、液晶表示素子の製造方法を考慮した開発が求められてきている。

先行技術文献

特許文献

[0007] 特許文献1：特開2008-037918号

特許文献2：特開2008-038018号

特許文献3：特開2010-275390号

特許文献4：特開2011-052120号

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0008] 本発明が解決しようとする課題は、 $\Delta\epsilon$ が正の液晶組成物であって、広い温度範囲の液晶相を有し、粘性が小さく、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が高く、熱や光に対して安定な液晶組成物を提供し、更にこれ

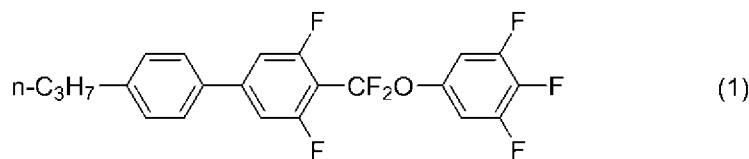
を用いることで表示品位に優れ、焼き付きや滴下痕等の表示不良の発生し難いIPS型やTN型等の液晶表示素子を歩留まりよく提供することにある。

課題を解決するための手段

[0009] 本発明者は、種々の液晶化合物および種々の化学物質を検討し、特定の液晶化合物を組み合わせることにより前記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成するに至った。

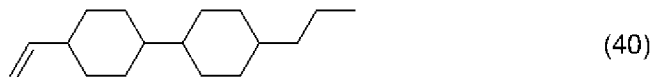
すなわち、正の誘電率異方性を有する液晶組成物であって、式(1)

[0010] [化2]



[0011] で表される化合物を含有する誘電的に正の成分である成分(A)、および式(40)

[0012] [化3]



[0013] で表される誘電的に中性の化合物を含む、誘電率異方性が-2よりも大であり、かつ+2よりも小である誘電的に中性な成分(B)を含有する液晶組成物を提供し、更に、当該液晶組成物を用いた液晶表示素子を提供する。

発明の効果

[0014] 本発明の正の誘電率異方性を有する液晶組成物は、大幅に低い粘性を得ることができ、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が熱や光によって受ける変化が極めて小さいため、製品の実用性が高く、これを用いたIPS型やFFS型等の液晶表示素子は高速応答を達成できる。また液晶表示素子製造工程において安定的に性能を発揮できるため、工程起因の表示不良が抑制されて歩留まり高く製造できるので、非常に有用である。

図面の簡単な説明

[0015] [図1]本発明の液晶表示素子の断面図である。100～105を備えた基板を

「バックプレーン」、200～205を備えた基板を「フロントプレーン」と称している。

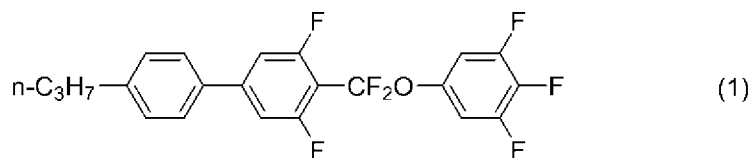
[図2]フォトマスクパターンとしてブラックマトリックス上に形成する柱状スペーサー作成用パターンを使用した露光処理工程の図である。

発明を実施するための形態

[0016] 本発明の正の誘電率異方性を有する液晶組成物は、誘電的に正の成分である成分（A）を含有する。成分（A）は誘電率異方性が2以上の化合物で構成される。尚、化合物の誘電率異方性は、25℃において誘電率異方性が約0である液晶組成物に添加して調製した組成物の誘電率異方性の測定値から外挿した値である。

[0017] 本発明の液晶組成物の成分（A）には式（1）

[0018] [化4]

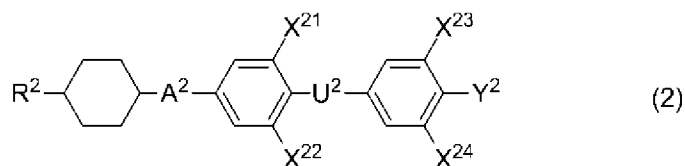


[0019] で表される化合物を含有する。本発明の液晶組成物において、成分（A）を構成する式（1）で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%以上がより好ましく、6質量%以上がより好ましく、8質量%以上がより好ましく、10質量%以上がより好ましく、12質量%以上が更に好ましく、16質量%以上が更に好ましく、21質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を40質量%以下にとどめることが好ましく、35質量%以下がさらに好ましく、30質量%以下がより好ましく、25質量%以下が特に好ましい。

[0020] 本発明の液晶組成物は、誘電的に正の成分（A）の中に、一般式（2）

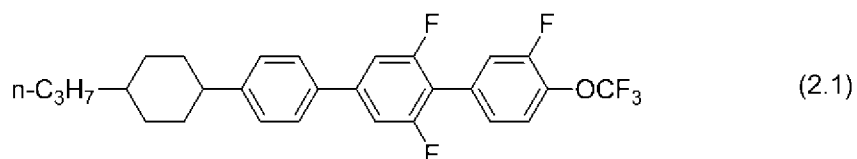
[0021]

[化5]

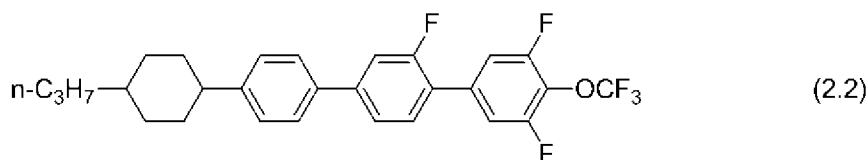


[0022] (式中、 R^2 は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 A^2 は1,4-フェニレン基または1,4-シクロヘキシレン基を表し、 $\text{X}^{21} \sim \text{X}^{24}$ はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表し、 Y^2 はフッ素原子または $-\text{OCF}_3$ を表し、 U^2 は単結合または $-\text{CF}_2\text{O}-$ を表す。)で表される1種または2種類以上の化合物を含有することができる。一般式(2)で表される化合物が組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類以上組み合わせることが更に好ましい。さらに、一般式(2)で表される化合物は、式(2.1)から式(2.5)で表される化合物であることが好ましい。

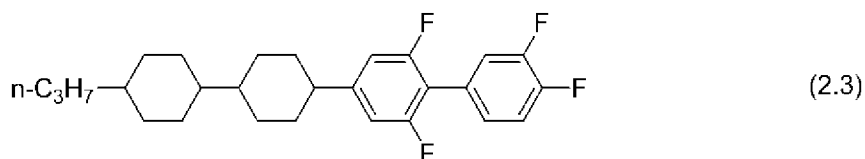
[0023] [化6]



[0024] [化7]

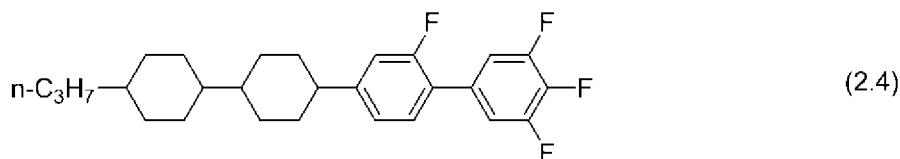


[0025] [化8]

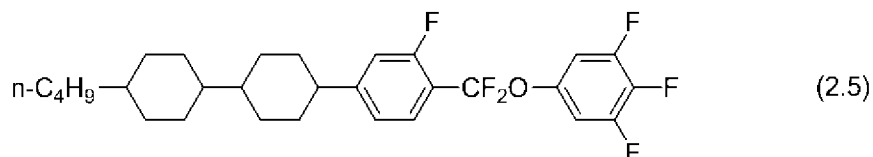


[0026]

[化9]



[0027] [化10]



[0028] 式（２．１）から式（２．５）で表される化合物が組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して１種から２種類以上組み合わせることが好ましく、１種から３種類以上組み合わせることがより好ましい。

[0029] また、組み合わせ方にも特に制限は無いが、式（２．１）および式（２．２）で表される化合物からどちらか１種類、式（２．３）および式（２．４）で表される化合物からどちらか１種類を選ぶことが好ましい。

[0030] 本発明の液晶組成物において、成分（Ａ）を構成する式（２．１）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、２質量％以上であることが好ましく、４質量％以上であることが好ましく、６質量％であることがより好ましく、８質量％以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、２０質量％以下が好ましく、１５質量％以下がより好ましく、１２質量％以下がさらに好ましい。

[0031] 本発明の液晶組成物において、成分（Ａ）を構成する式（２．２）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、２質量％以上であることが好ましく、４質量％以上であることが好ましく、６質量％であることがより好ましく、８質量％以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、２０質量％以下が好ましく、１５質量％以下がより好ましく、１２質量％以下がさら

に好ましい。

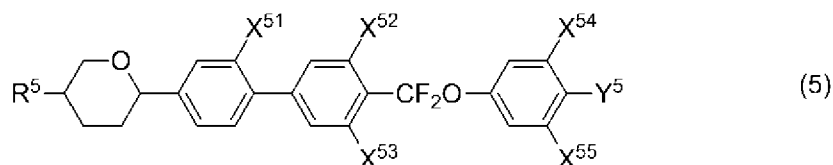
[0032] 本発明の液晶組成物において、成分（A）を構成する式（2. 3）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、1質量%以上であることが好ましく、3質量%以上であることが好ましく、5質量%であることがより好ましく、7質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、20質量%以下が好ましく、15質量%以下がより好ましく、12質量%以下がさらに好ましい。

[0033] 本発明の液晶組成物において、成分（A）を構成する式（2. 4）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、1質量%以上であることが好ましく、3質量%以上であることが好ましく、5質量%であることがより好ましく、7質量%以上であることがさらに好ましく、9質量%以上であることがさらに好ましく、10質量%以上であることがさらに好ましく、12質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、22質量%以下が好ましく、18質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0034] 本発明の液晶組成物において、成分（A）を構成する式（2. 5）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、1質量%以上であることが好ましく、3質量%以上であることが好ましく、5質量%であることがより好ましく、8質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0035] さらに、本発明の液晶組成物は誘電的に正の成分（A）の中に、一般式（5）

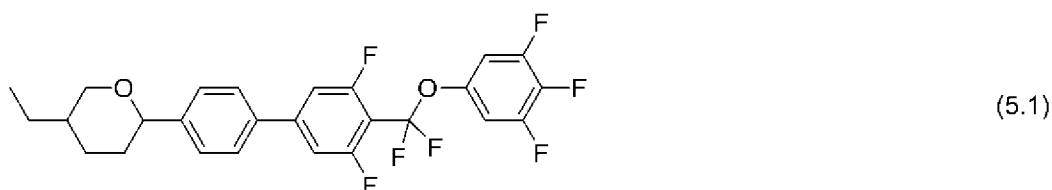
[0036] [化11]



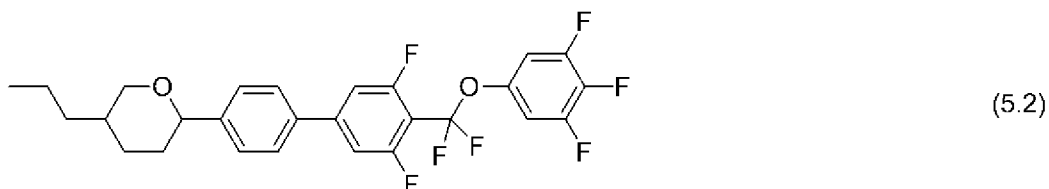
[0037] (式中、 R^5 は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 $X^{51} \sim X^{55}$ はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表し、 Y^5 はフッ素原子または $-OCF_3$ を表す。)で表される1種または2種類以上の化合物を含有することができる。一般式(5)で表される群から組み合わせることができる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類以上組み合わせることがより好ましい。

一般式(5)で表される化合物は、式(5.1)または(5.2)

[0038] [化12]



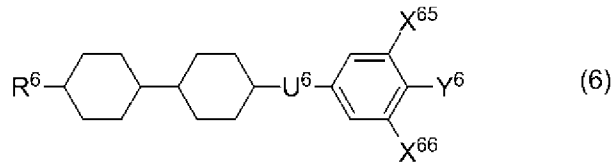
[0039] [化13]



[0040] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することが好ましい。成分(A)はこれらの化合物のうち1種類だけを含有していても2種類含有していても良いが、求められる転移温度(T_{ni})や誘電率異方性の大きさ、低温での溶解性、電気的な信頼性、複屈折率等の性能に応じて適宜組み合わせることが好ましい。式(5.1)または式(5.2)で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%であることがより好ましく、6質量%であることが更に好ましく、8質量%であることが更に好ましく、10質量%であることが更に好ましく、12質量%であることが更に好ましく、15質量%であることが更に好ましく、17質量%であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がさらに好まし

い。本発明の液晶組成物は、誘電的に正の成分（A）の中に、一般式（6）

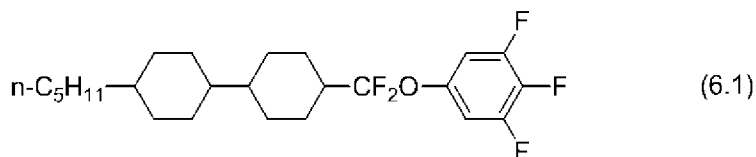
[0041] [化14]



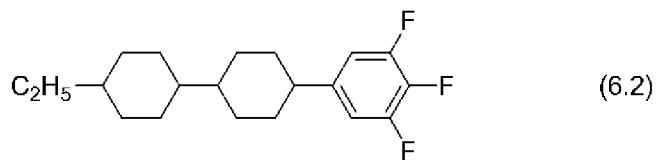
[0042] （式中、 R^6 は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 X^{65} 、 X^{66} はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表し、 Y^6 はフッ素原子または $-OCF_3$ を表し、 U^6 は単結合または $-CF_2O-$ を表す。）で表される1種又は2種類以上の化合物を含有することができる。組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。

一般式（6）で表される化合物は、式（6.1）から（6.6）

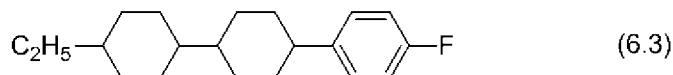
[0043] [化15]



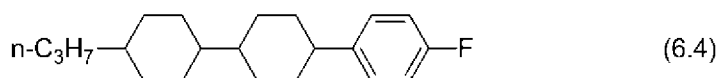
[0044] [化16]



[0045] [化17]

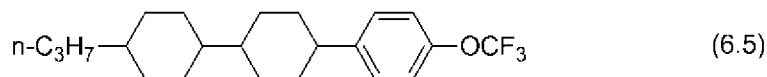


[0046] [化18]

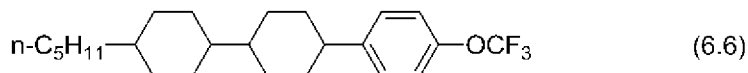


[0047]

[化19]



[0048] [化20]



[0049] で表される群より選ばれる化合物であることが好ましい。式（6. 1）から式（6. 6）で表される化合物群から組み合わせることができる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類組み合わせることがより好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。

[0050] 本発明の液晶組成物において、成分（A）を構成する式（6. 1）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、2. 5質量%以上であることが好ましく、6質量%以上であることが好ましく、8質量%であることがより好ましく、10質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0051] 本発明の液晶組成物において、成分（A）を構成する式（6. 2）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、5. 5質量%以上であることが好ましく、8質量%以上であることが好ましく、10質量%であることがより好ましく、12質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、21質量%以下がより好ましく、16質量%以下がさらに好ましい。

[0052] 本発明の液晶組成物において、成分（A）を構成する式（6. 3）表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折

率などを考慮して、1質量%以上であることが好ましく、2質量%以上であることが好ましく、3質量%であることがより好ましく、5質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0053] 本発明の液晶組成物において、成分(A)を構成する式(6.4)表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、2.5質量%以上であることが好ましく、8質量%以上であることが好ましく、10質量%であることがより好ましく、12質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

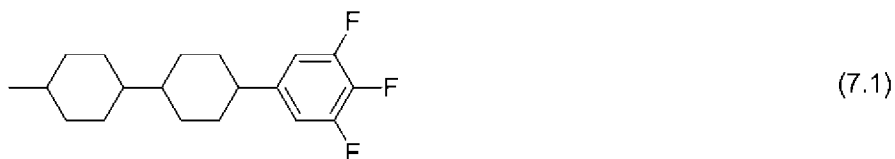
[0054] 本発明の液晶組成物において、成分(A)を構成する式(6.5)表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、8.5質量%以上であることが好ましく、10質量%以上であることが好ましく、12質量%であることがより好ましく、14質量%以上であることがさらに好ましく、16質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、30質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、20質量%以下がさらに好ましい。

[0055] 本発明の液晶組成物において、成分(A)を構成する式(6.6)表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、1質量%以上であることが好ましく、3質量%以上であることが好ましく、5質量%であることがより好ましく、8質量%以上であることがさらに好ましく、12質量%以上であることがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

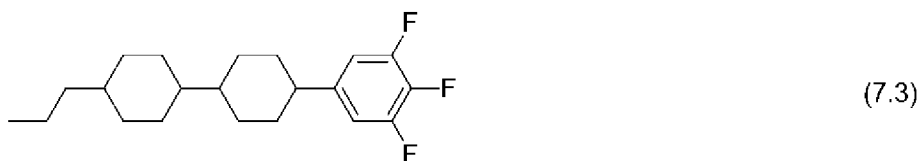
[0056] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分(A)の中に、一般式(6)で表される化合物の中から、式(7.1)、式(7.3)および式(7

. 4)

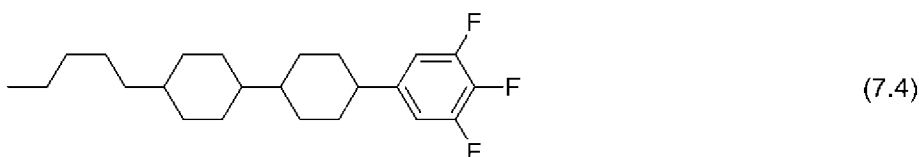
[0057] [化21]



[0058] [化22]



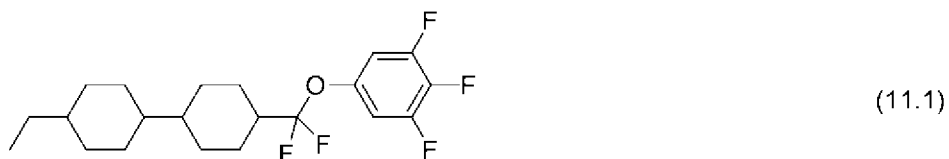
[0059] [化23]



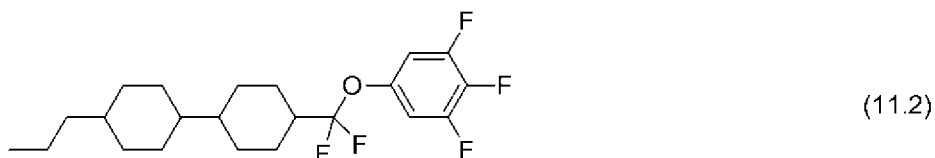
[0060] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種～2種類含有することが好ましく、1種～3種類含有することが更に好ましい。これらの化合物は末端のアルキル基構造によって分子量が異なるだけであるが、分子量によって粘度やT_niが変化するため適宜含有量の調整を行う。さらに、低温での溶解性、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して含有量を調整することが望ましい。これらの化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%以上であることがさらに好ましく、9質量%以上であることが更に好ましく、13質量%以上含有することが更に好ましく、19質量%以上含有することが更に好ましく、25質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、55質量%以下が好ましく、45質量%以下がより好ましく、35質量%以下がさらに好ましい。

[0061] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分(A)の中に、一般式(6)で表される化合物の中から、式(11.1)および(11.2)

[0062] [化24]



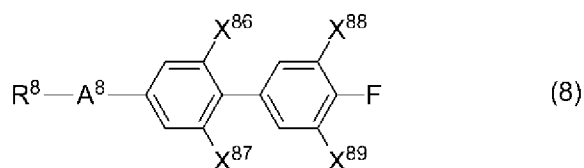
[0063] [化25]



[0064] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、これらの化合物の中から1種～2種含有することが好ましい。これらの化合物は比較的大きな誘電率異方性 ($\Delta \epsilon$) かつ低粘性の液晶組成物を得るのに有用であるため、要求される誘電率異方性を考慮して適宜組み合わせて使用するのが良い。式 (11.1) および (11.2) で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、5質量%以上であることがより好ましく、7質量%以上であることがより好ましく、9質量%以上であることがより好ましく、13質量%以上であることがより好ましく、15質量%以上であることがより好ましく、17質量%以上であることがさらに好ましく、20質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、45質量%以下が好ましく、35質量%以下がより好ましく、30質量%以下がさらに好ましい。

[0065] 本発明の液晶組成物は、誘電的に正の成分 (A) の中に、一般式 (8)

[0066] [化26]

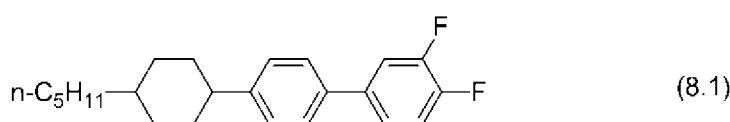


[0067] (式中、 R^8 は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 A^8 は1,4-フェニ

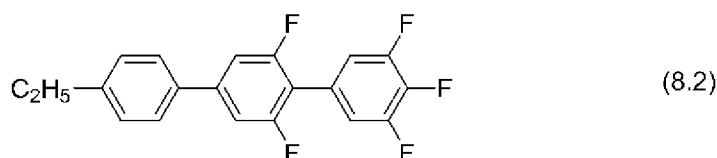
レン基または 1, 4-シクロヘキシレン基を表し、 $X^{86} \sim X^{89}$ はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表す。) で表される 1 種又は 2 種類以上の化合物を含有することができる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から 1 種～3 種含有することが好ましく、1 種～4 種類以上含有することが更に好ましい。

[0068] 本発明の液晶組成物は、誘電的に正の成分 (A) の中に、一般式 (8) で表される化合物の中から、式 (8. 1) または (8. 2)

[0069] [化27]



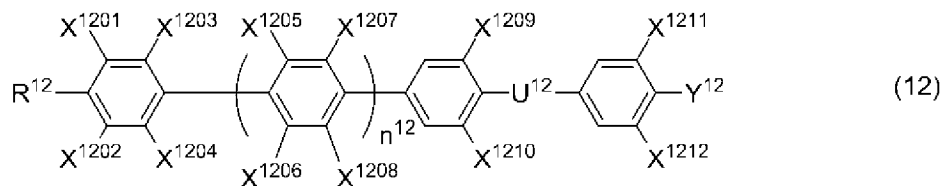
[0070] [化28]



[0071] で表される化合物を含有することが好ましい。成分 (A) はこれらの化合物のうち 1 種類だけを含有していても 2 種類含有していても良いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせることが好ましい。式 (8. 1) で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して 3 質量%以上であることが好ましく、5 質量%以上であることが更に好ましく、7 質量%以上であることが更に好ましく 10 質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25 質量%以下が好ましく、20 質量%以下がより好ましく、15 質量%以下がさらに好ましい。式 (8. 2) で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して 5 質量%以上であることが好ましく、7 質量%以上であることが更に好ましく、9 質量%以上であることが更に好ましく 12 質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25 質量%以下が好ましく、20 質量%以下がより好ましく、15 質量%以下がさらに好ましい。

[0072] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分（A）の中に、一般式（12）

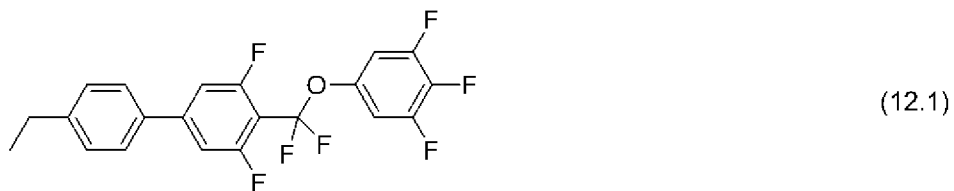
[0073] [化29]



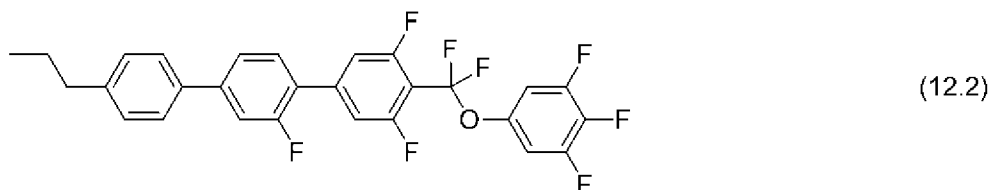
[0074] (R^{12} は炭素原子数2から5のアルキル基を表し、 X^{1201} から X^{1212} はそれぞれ独立してフッ素原子または水素原子を表し、 Y^{12} はフッ素原子または $-OCF_3$ を表し、 U^{12} は単結合または $-CF_2O-$ を表し、 n^{12} は0または1である。)で表される群より選ばれる1種又は2種類以上の化合物を含有することができる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することが更に好ましく、1種～5種以上含類有することが特に好ましい。

[0075] 本発明の液晶組成物は、誘電的に正の成分（A）の中に、一般式（12）で表される化合物の中から、式（12.1）から（12.4）

[0076] [化30]

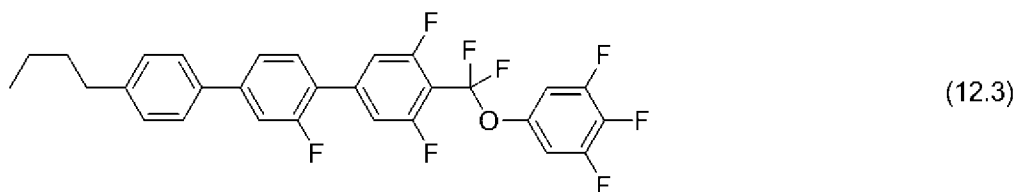


[0077] [化31]

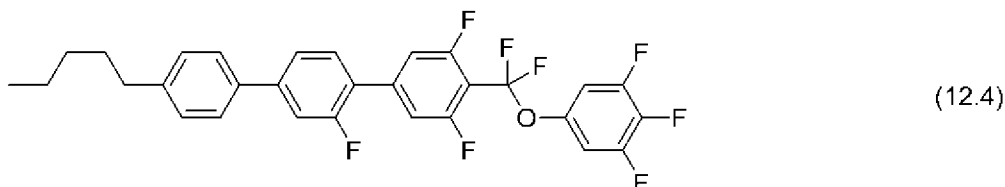


[0078]

[化32]



[0079] [化33]



[0080] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することが好ましい。成分（A）はこれらの化合物のうち1種類だけを含有していても2種類含有していても良いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせることが好ましい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種～2種類含有することが好ましく、1種～3種類含有することがより好ましく、1種～4種類含有することが更に好ましい。これらの化合物は比較的大きい誘電率異方性（ $\Delta \epsilon$ ）かつ低粘性の液晶組成物を得るのに有用であるため、要求される転移温度（ T_{ni} ）を考慮して適宜組み合わせ使用するのが良い。

[0081] 例えば、成分（A）が、式（12.1）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上含有することが好ましく、3質量%以上含有することがさらに好ましく、5質量%以上含有することがさらに好ましく、10質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、40質量%以下が好ましく、30質量%以下がより好ましく、20質量%以下がさらに好ましい。

[0082] また、式（12.2）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上含有することが好ましく、3質量%以上含有することがさらに好ましく、5質量%以上含有することがさらに好ましく、10質量%以上

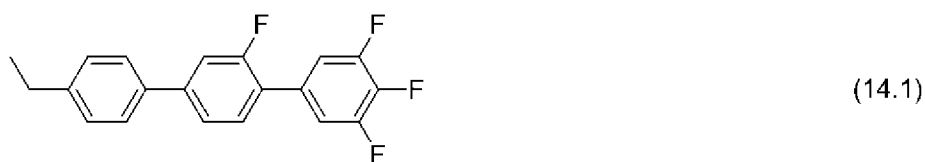
含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0083] さらに、式(12.3)で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上含有することが好ましく、4質量%以上含有することがさらに好ましく、6質量%以上含有することがさらに好ましく、8質量%以上含有することがさらに好ましく、10質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

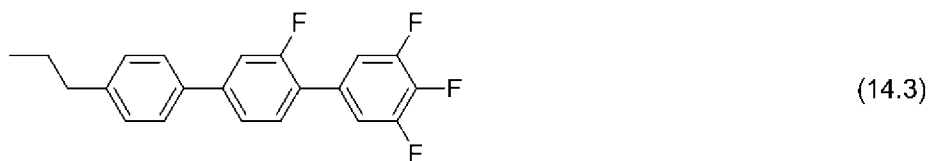
また、例えば式(12.4)で表される化合物であれば本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上含有することが好ましく、5質量%以上含有することがさらに好ましく、7質量%以上含有することがさらに好ましく、9質量%以上含有することがさらに好ましく、12質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0084] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分(A)の中に、一般式(12)で表される化合物群の中から、式(14.1)および式(14.3)から式(14.5)

[0085] [化34]

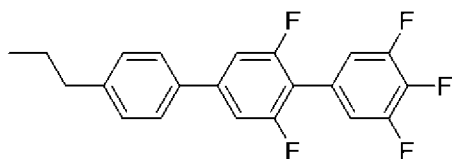


[0086] [化35]



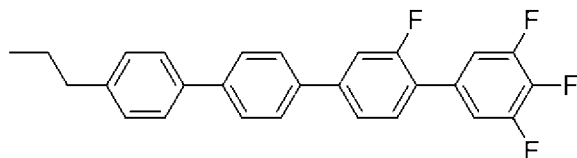
[0087]

[化36]



(14.4)

[0088] [化37]



(14.5)

[0089] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、溶解性や低温保存性およびT_niなどを考慮して、これらの化合物の中から1種～2種類含有することが好ましく、1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

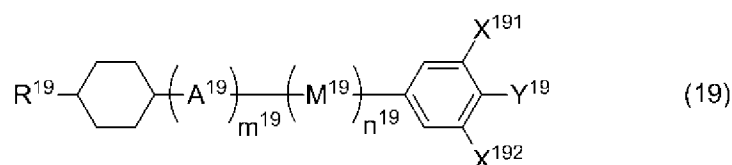
[0090] 成分(A)は、式(14.1)で表される化合物を、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上含有することが好ましく、5質量%以上含有することが更に好ましく、7質量%以上含有することが更に好ましく、10質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0091] 成分(A)は、式(14.3)で表される化合物を、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上含有することが好ましく、7質量%以上含有することが更に好ましく、9質量%以上含有することが更に好ましく、11質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、20質量%以下が好ましく、17質量%以下がより好ましく、14質量%以下がさらに好ましい。

[0092] 成分(A)は式(14.4)または(14.5)で表される化合物からな

る群より選ばれる化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上含有することが好ましく、6質量%以上含有することが更に好ましく、10質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、20質量%以下が好ましく、16質量%以下がより好ましく、12質量%以下がさらに好ましい。

[0093] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分(A)の中に一般式(19)

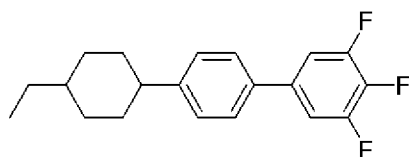


[0094] (R^{19} は炭素原子数2～5のアルキル基またはアルケニル基を表し、 X^{191} および X^{192} はそれぞれ独立してフッ素原子または水素原子を表し、 Y^{19} はフッ素原子、塩素原子または $-\text{OCF}_3$ を表し、 A^{19} および M^{19} はそれぞれ独立して1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基、2,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン基、2-フルオロ-1,4-フェニレン基を表し、 m^{19} および n^{19} は0または1を表す)で表される化合物を含有することもできる。成分(A)はこれらの化合物のうち1種類だけを含有していても2種類以上含有していても良いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせることが好ましい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することがより好ましく、1種～5種類含有することがより好ましく、1種～6種類含有することがより好ましく、1種～7種類含有することがより好ましく、1種～8種類以上含有することが更に好ましい。

[0095] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分(A)の中に、一般式(19)で表される化合物の中から、式(19.1)から(19.6)

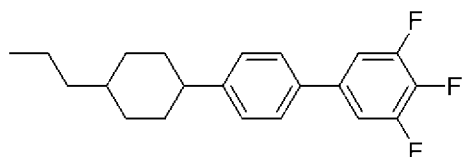
[0096]

[化38]



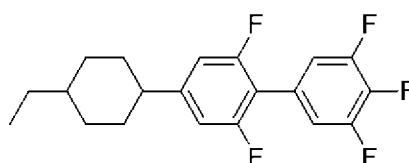
(19.1)

[0097] [化39]



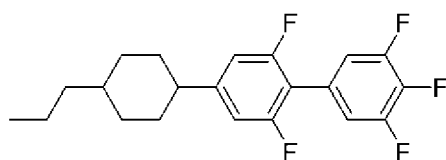
(19.2)

[0098] [化40]



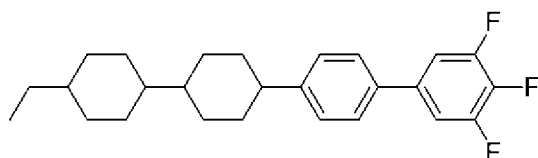
(19.3)

[0099] [化41]



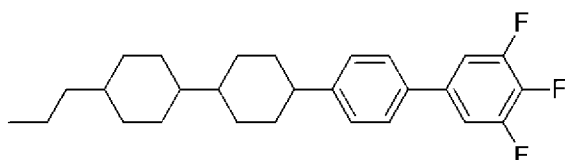
(19.4)

[0100] [化42]



(19.5)

[0101] [化43]



(19.6)

[0102] で表される化合物群から選ばれる化合物を 1 種類または 2 種類以上含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から 1 種～3 種類含有することが好まし

く、１種～４種類含有することがさらに好ましく、１種～５種類含有することがさらに好ましく、１種～６種類含有することが特に好ましい。

[0103] さらに、成分（Ａ）は式（１９．２）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して７質量％以上含有することが好ましく、９質量％以上含有することが更に好ましく、１１質量％以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、２０質量％以下が好ましく、１６質量％以下がより好ましく、１３質量％以下がさらに好ましい。

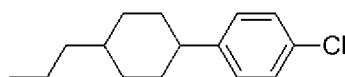
[0104] さらに、成分（Ａ）は式（１９．５）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して２質量％以上含有することが好ましく、４質量％以上含有することが更に好ましく、６質量％以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、２０質量％以下が好ましく、１６質量％以下がより好ましく、１３質量％以下がさらに好ましい。

[0105] さらに、成分（Ａ）は式（１９．６）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して３質量％以上含有することが好ましく、５質量％以上含有することが更に好ましく、７質量％以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、２０質量％以下が好ましく、１６質量％以下がより好ましく、１３質量％以下がさらに好ましい。

[0106] また、式（１９．１）、式（１９．３）および（１９．４）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して４．５質量％以上含有することが好ましく、５．５質量％以上含有することがさらに好ましく、８質量％以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、２０質量％以下が好ましく、１６質量％以下がさらに好ましい。

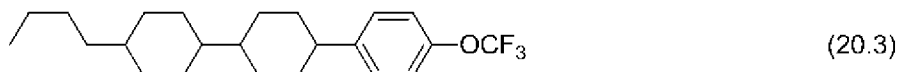
[0107] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分（Ａ）の中に、一般式（１９）で表される化合物の中から、式（２０．１）、式（２０．３）および式（２０．６）から式（２０．８）

[0108] [化44]

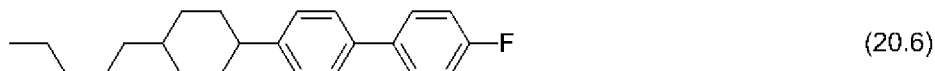


(20.1)

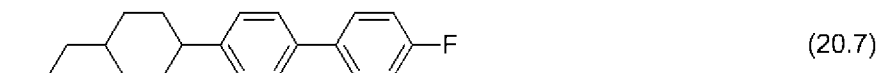
[0109] [化45]



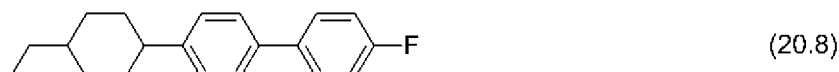
[0110] [化46]



[0111] [化47]



[0112] [化48]



[0113] で表される化合物群から選ばれる化合物を 1 種または 2 種類以上含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、粘性や誘電率異方性を考慮して、これらの化合物の中から 1 種～3 種類含有することが好ましく、1 種～4 種類以上含有することが更に好ましい。

[0114] 成分 (A) が、式 (20.1) で表される化合物を、本発明の液晶組成物の総量に対して 1 質量%以上含有することが好ましく、3 質量%以上含有することが更に好ましく、5 質量%以上含有することがさらに好ましい。また、最大に含有できる比率としては、20 質量%以下が好ましく、16 質量%以下がより好ましく、12 質量%以下がさらに好ましい。

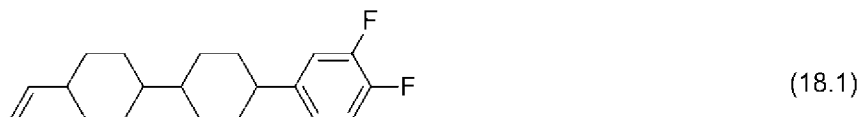
[0115] また、式 (20.3)、式 (2.7) および式 (2.8) で表される化合物は、本発明の液晶組成物の総量に対して 0.5 質量%以上含有することが好ましく、3 質量%以上含有することが更に好ましく、5 質量%以上含有することがさらに好ましく、8 質量%以上含有することが好ましい。また、最大に含有できる比率としては、20 質量%以下が好ましく、16 質量%以下がより好ましく、12 質量%以下がさらに好ましい。

[0116] さらに、 T_{ni} を考慮して、式 (20.6) で表される化合物の含有量を本発明の液晶組成物の総量に対して 0.5 質量%以上かつ 4.5 質量%未満

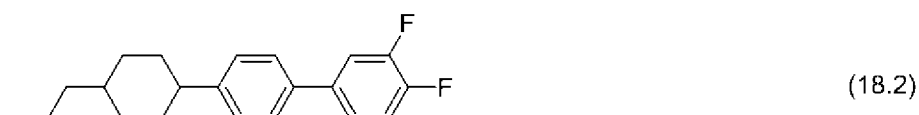
とすると、粘性が小さく液晶滴下安定性が向上するため好ましい。

[0117] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に正の成分（A）の中に、一般式（19）で表される化合物の中から、式（18.1）または（18.2）

[0118] [化49]



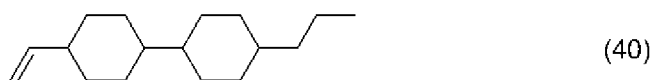
[0119] [化50]



[0120] で表される化合物群から選ばれる化合物を1種から2種類含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種～2種含有することが更に好ましい。また、成分（A）が、式（18.1）または式（18.2）化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上含有することが好ましく、7質量%以上含有することが更に好ましく、9質量%以上含有することが更に好ましく、12質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0121] 本発明の液晶組成物は、誘電的に中性な成分である成分（B）を含有する。成分（B）は誘電率異方性が-2より大であり、かつ+2より小である化合物で構成される。本発明の液晶組成物の成分（B）には、式（40）

[0122] [化51]

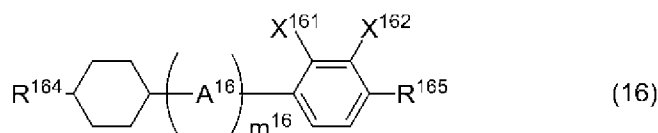


[0123] で表される化合物を含有する。本発明の液晶組成物において、成分（B）を構成する式（40）で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して15質量%以上であることが好ましく、18質量%であることが

より好ましく、27質量%以上であることがより好ましく、29質量%以上であることがより好ましく、31質量%以上であることがより好ましく、35質量%以上であることがより好ましく、39質量%以上であることがより好ましく、41質量%以上であることがより好ましく、45質量%以上であることがより好ましく、48質量%以上であることがより好ましく、50質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、75質量%以下が好ましく、65質量%以下がより好ましく、60質量%以下がさらに好ましく、55質量%以下が特に好ましい。

[0124] 本発明の液晶組成物は、誘電的に中性な成分である成分(B)の中に、一般式(16)

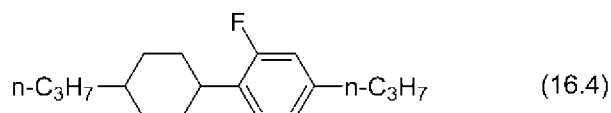
[0125] [化52]



[0126] (式中、 R^{164} は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 R^{165} は炭素原子数1～5のアルキル基またはアルコキシ基を表し、 X^{161} および X^{162} はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表し、 A^{16} は1,4-フェニレン基または1,4-シクロヘキシレン基を表し、 m^{16} は0または1を表す。)で表される化合物を1種類または2種類以上含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することがさらに好ましく、1種～5種類以上含有することが特に好ましい。

[0127] 一般式(16)で表される化合物の中から、式(16.4)

[0128] [化53]



[0129] で表される化合物を含有することが特に好ましい。低温での溶解性、転移温

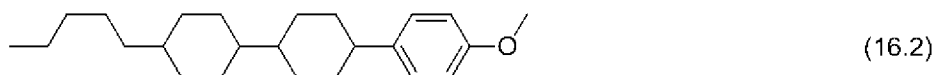
度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて含有量を調整することが好ましく、1質量%以上が好ましく、3質量%以上であることがより好ましく、5質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、20質量%以下が好ましく、15質量%以下がより好ましく、10質量%以下がさらに好ましい。

[0130] 本願発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分（B）の中に、一般式（16）で表される化合物の中から、式（16.1）または（16.3）

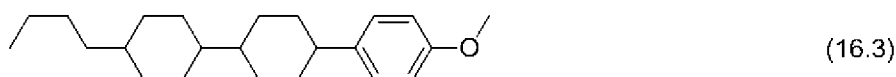
[0131] [化54]



[0132] [化55]



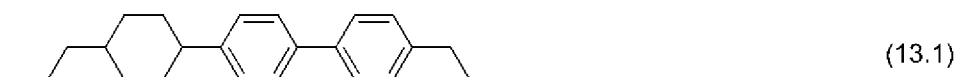
[0133] [化56]



[0134] で表される群から選ばれる化合物を1種類または2種類以上含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、1種類から3種類組み合わせることが好ましい。さらに、求められる溶解性などを考慮して、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上含有することが好ましく、6質量%以上含有することがより好ましく、10質量%以上含有することが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0135] 本願発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分（B）の中に、一般式（16）で表される化合物の中から、式（13.1）

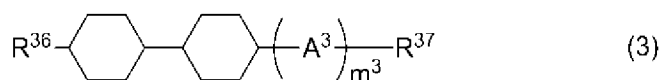
[0136] [化57]



[0137] で表される化合物を含有することができる。低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて含有量を調整することが好ましく、4質量%以上が好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、23質量%以下が好ましく、18質量%以下がより好ましく、13質量%以下がさらに好ましい。

[0138] 本発明の液晶組成物は、誘電的に中性な成分（B）の中に、一般式（3）

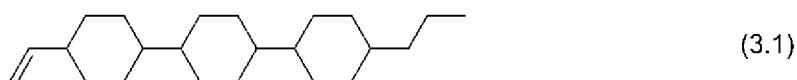
[0139] [化58]



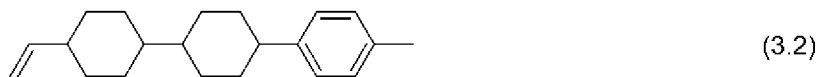
[0140] (R^{36} は炭素原子数2～5のアルケニル基を表し、 R^{37} は炭素原子数1～5のアルキル基を表し、 A^3 は1,4-シクロヘキシレン基または1,4-フェニレン基を表し、 m^3 は0または1を表す。)で表される1種又は2種類以上の化合物を含有してもよい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することがさらに好ましく、1種～5種類以上含有することが特に好ましい。

[0141] 一般式（3）で表される化合物の中から、式（3.1）から（3.3）

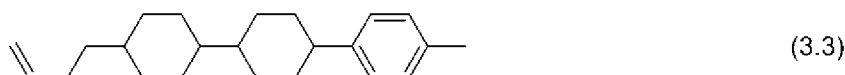
[0142] [化59]



[0143] [化60]



[0144] [化61]



[0145] で表される化合物を含有することが好ましい。

[0146] 成分（B）は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、式（3. 2）で表される化合物を含有していても、式（3. 3）で表される化合物を含有していても、式（3. 2）で表される化合物と式（3. 3）で表される化合物との両方を含有していても良いし、式（3. 1）から（3. 3）で表される化合物を全て含んでいても良い。成分（B）を構成する式（3. 1）または式（3. 2）で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%であることが好ましく、5質量%以上であることがより好ましく、7質量%以上であることがより好ましく、9質量%以上であることがより好ましく、11質量%以上であることがより好ましく、14質量%以上であることがより好ましく、16質量%以上であることが更に好ましく、18質量%以上であることが更に好ましく、21質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、40質量%以下が好ましく、30質量%以下がより好ましく、25質量%以下がさらに好ましい。また、成分（B）を構成する式（3. 3）で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%であることが好ましく、5質量%以上であることがより好ましく、8質量%以上であることが更に好ましく、10質量%以上であることが更に好ましく、12質量%以上であることが更に好ましく、15質量%以上であることが更に好ましく、17質量%以上であることが更に好ましく、19質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、40質量%以下が好ましく、30質量%以下がより好ましく、25質量%以下がさらに好ましい。成分（B）が式（3. 2）で表される化合物と式（3. 3）で表される化合物との両方を含有する場合は、両方の化合物の合計が本発明の液晶組成物の総量に対して15質量%以上であることが好ましく、19質量%以上であることがより好ましく、26質量%以上であることが更に好ましく、30質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、45質量%以下が好ましく、40質量%以下がより好ましく、35質量%以下がさらに好ましい。

[0147] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分（B）の中に、一般式（3）で表される化合物の中から、式（4. 2）から（4. 4）

[0148] [化62]



[0149] [化63]



[0150] [化64]



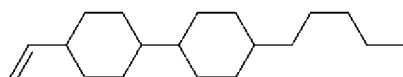
[0151] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することもできる。成分（B）はこれらの化合物のうち1種類だけを含有していても2種類以上含有していても良いが、求められる性能に応じて適宜組み合わせることが好ましい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種～2種類含有することが好ましく、1種～3種類含有することが特に好ましく、その含有量は本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%以上であることがより好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、8質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量%以上であることが更に好ましく、16質量%以上であることが更に好ましく、20質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、45質量%以下が好ましく、35質量%以下がより好ましく、25質量%以下がさらに好ましい。

[0152] 本願発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分（B）の中に、一般式（3）で表される化合物の中から、式（21. 1）または（21. 2）

[0153] [化65]



[0154] [化66]



(21.2)

[0155] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、 T_{ni} 、溶解度を考慮して適宜組み合わせて使用することが好ましく、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%以上であることがより好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、8質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量%以上であることが更に好ましく、16質量%以上であることが更に好ましく、20質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、45質量%以下が好ましく、35質量%以下がより好ましく、25質量%以下がさらに好ましい。

本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分(B)の中に、一般式(11)

[0156] [化67]



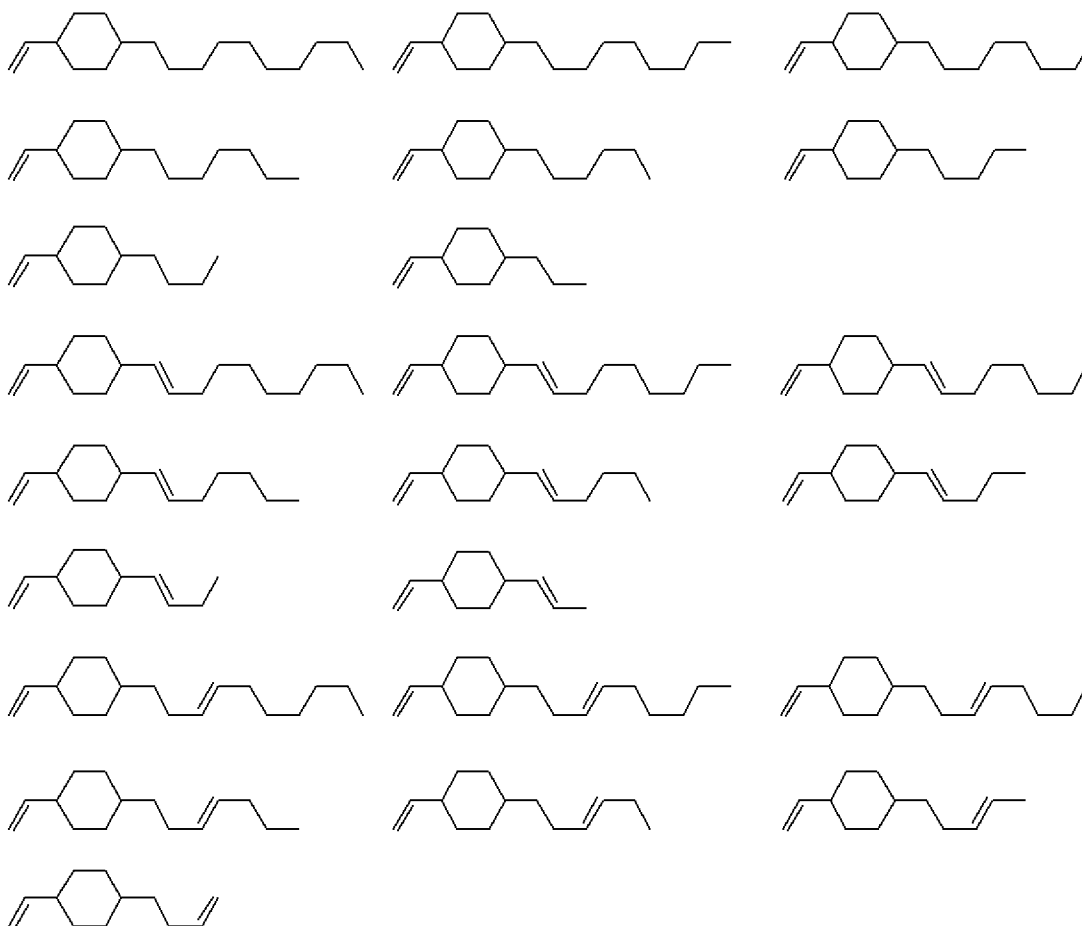
(11)

[0157] (式中、 R^{11} 、 R^{12} はそれぞれ独立して炭素原子数1から10の直鎖アルキル基又は直鎖アルケニル基を表す。)で表される化合物を1種または2種類以上含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種~3種類含有することが好ましく、1種~4種類含有することがさらに好ましく、1種~5種類以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

式(11)で表される化合物は、具体的には次に挙げる化合物が好適に使用

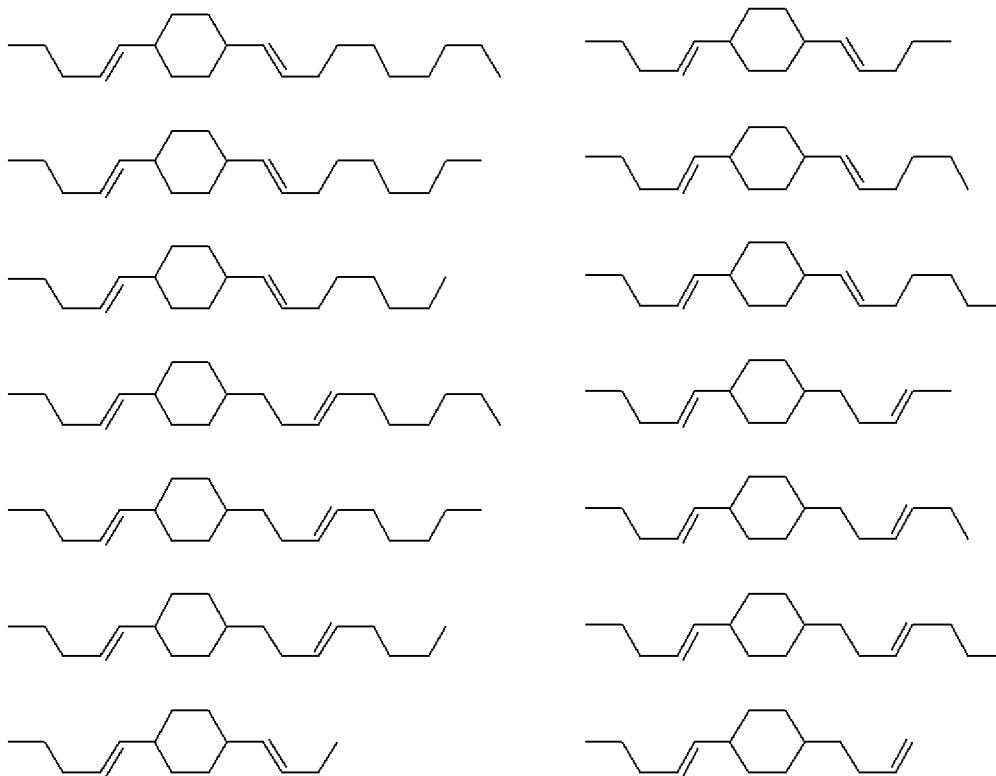
できる。

[0158] [化68]



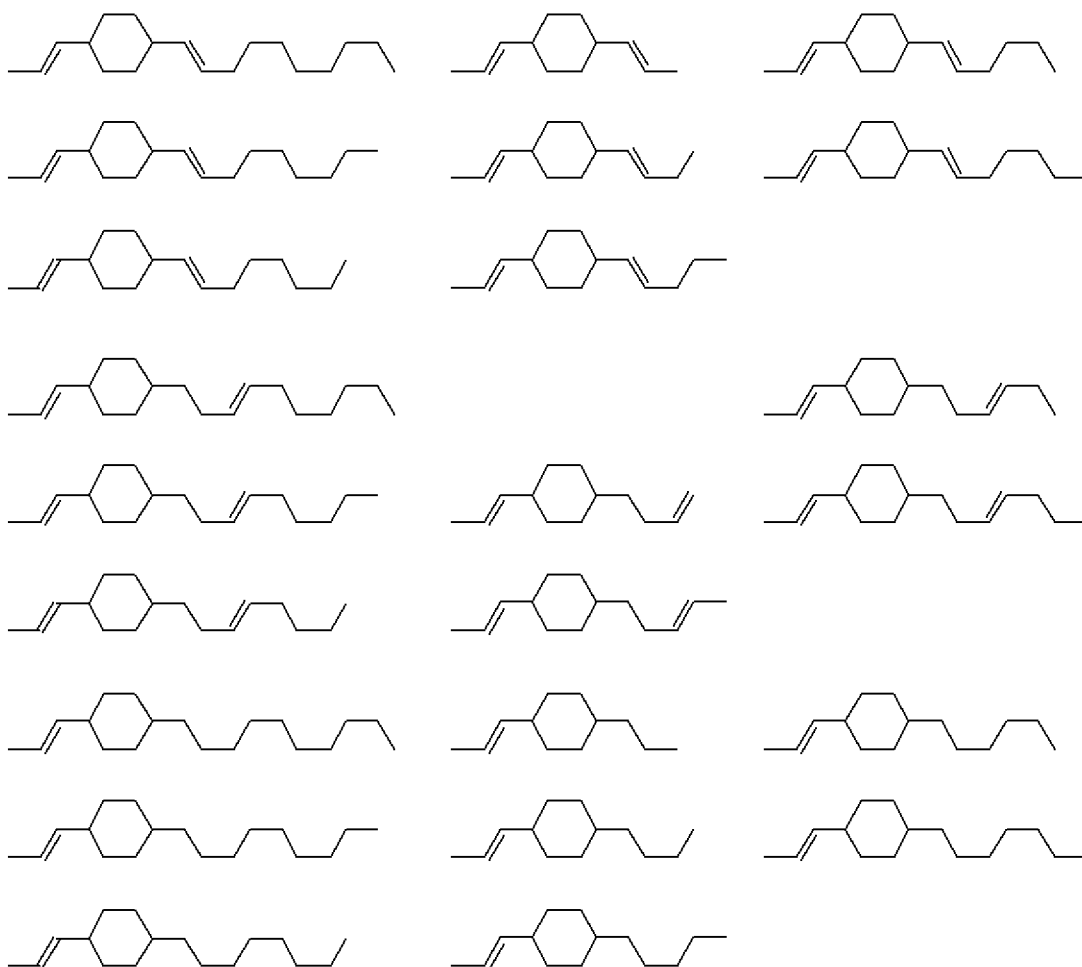
[0159]

[化69]



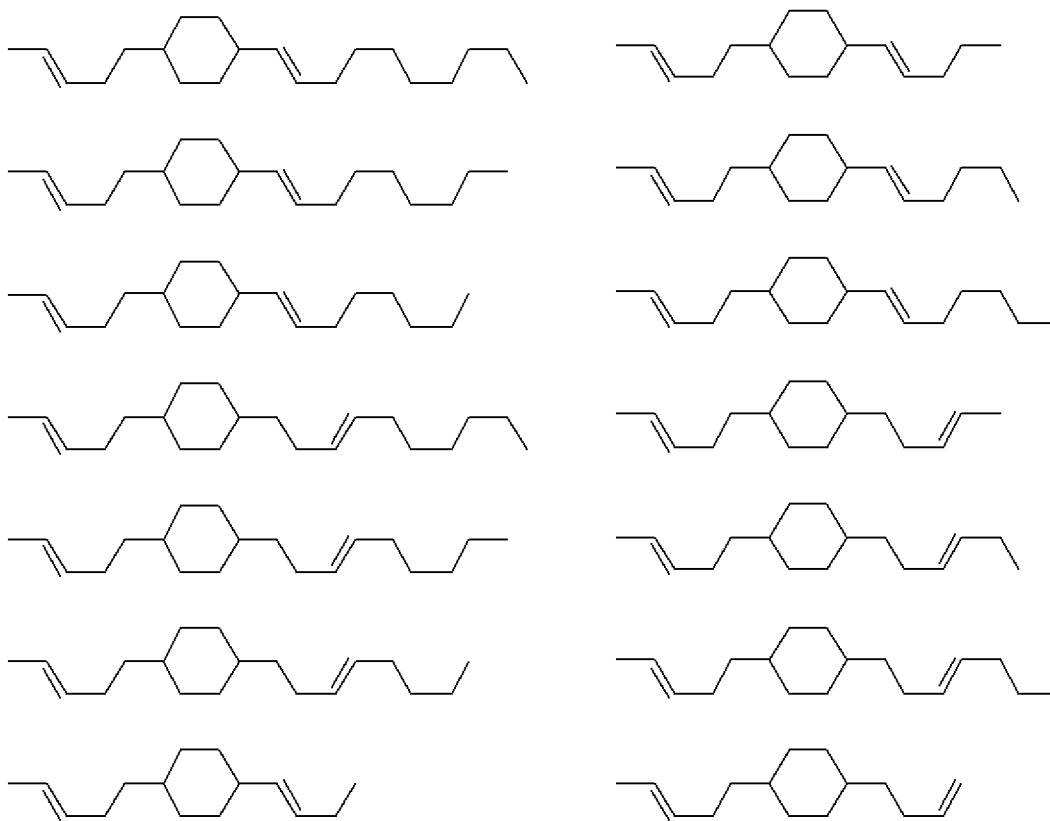
[0160]

[化70]



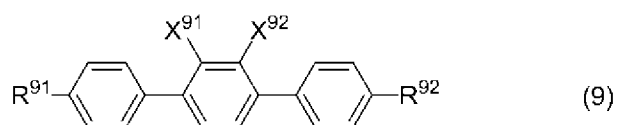
[0161]

[化71]



[0162] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分（B）の中に一般式（9）

[0163] [化72]

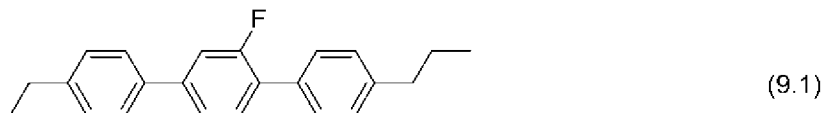


[0164] （式中、 R^{91} 、 R^{92} はそれぞれ独立して炭素原子数2～5のアルキル基または炭素原子数2～5のアルケニル基を表し、 X^{91} 、 X^{92} はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表す。）で表される群より選ばれる1種または2種類以上の化合物を含有することができる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することがさらに好ましく、1種～5種類含有することが更に好ましく、1種～6種類以上含有す

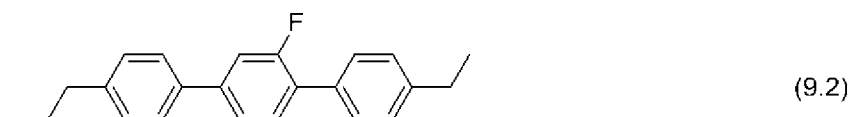
ることが特に好ましい。

[0165] 一般式(9)で表される化合物の中から、式(9.1)から(9.3)、式(10.7)および式(10.8)

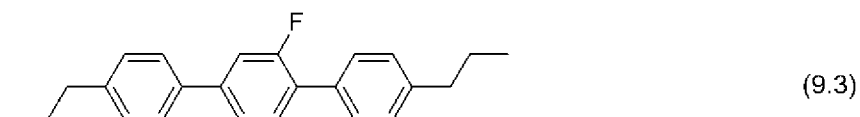
[0166] [化73]



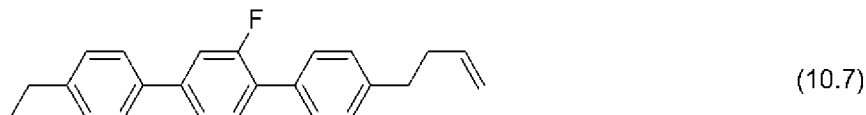
[0167] [化74]



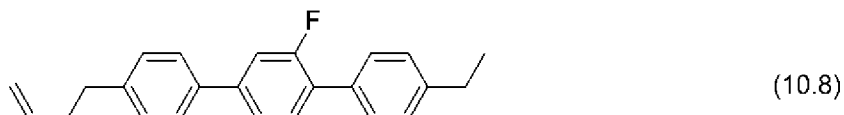
[0168] [化75]



[0169] [化76]



[0170] [化77]

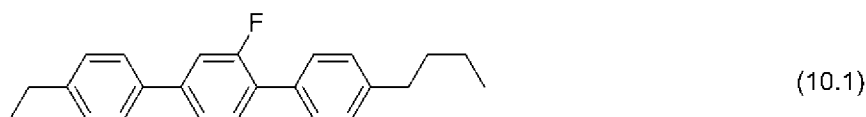


[0171] で表される化合物群から選ばれる化合物を1種または2種以上含有することが好ましい。成分(B)はこれらの化合物のうち1種類だけを含有していても2種類以上含有していても良いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせることが好ましい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類以上含有することがより好ましい。式(9.1)または式(9.2)で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して11質量%以上であることが好ましく、1

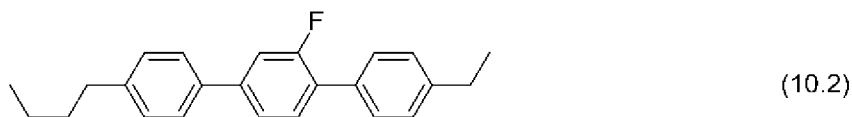
3質量%以上であることがより好ましく、15質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、20質量%以下がさらに好ましい。また、式(10.7)または式(10.8)で表される化合物の含有量は、0.5質量%以上であることが好ましく、2質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、15質量%以下がより好ましく、10質量%以下がさらに好ましい。さらに、式(9.3)で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、7質量%以上であることがより好ましく、9質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、30質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

[0172] 本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分(B)の中に、一般式(9)で表される化合物の中から、式(10.1)から(10.6)

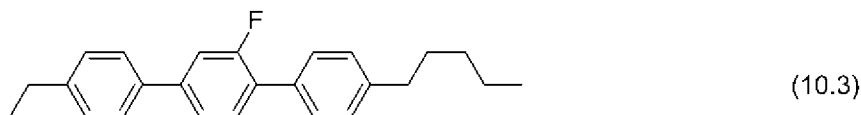
[0173] [化78]



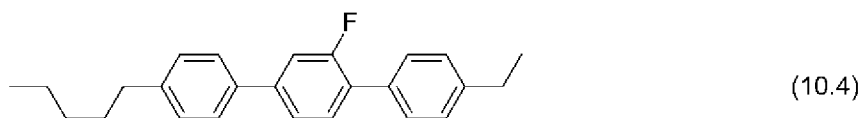
[0174] [化79]



[0175] [化80]

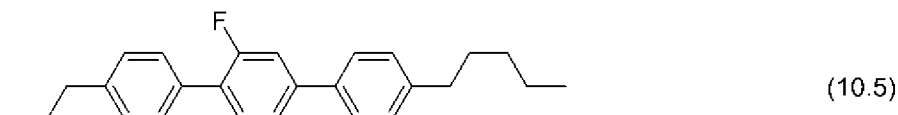


[0176] [化81]

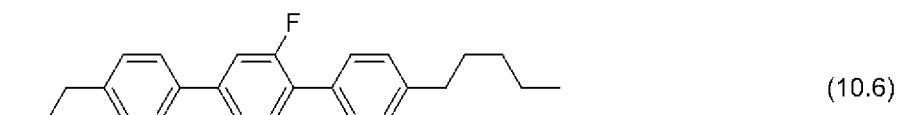


[0177]

[化82]



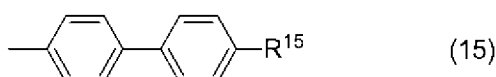
[0178] [化83]



[0179] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することもできる。成分（B）は、これらの化合物のうち 1 種類だけを含有していても 2 種類以上含有していても良いが、求められる屈折率異方性や室温および氷点下における溶解性に応じて適宜組み合わせることが好ましい。溶解性は、化合物両端のアルキル基の構造に影響を受けるため注意を要する。例えば、中性な成分（B）が、式（10. 1）または（10. 2）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して 0. 5 質量%以上かつ 1 4 質量%未満含有することが好ましく、2. 5 質量%以上かつ 1 4 質量%未満含有することがより好ましく、4. 5 質量%以上かつ 1 4 質量%未満含有することが更に好ましく、8. 5 質量%以上かつ 1 4 質量%未満含有することが特に好ましく、または、中性な成分（B）が、式（10. 3）または（10. 4）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して 0. 5 質量%以上かつ 1 7 質量%未満含有することが好ましく、6 質量%以上かつ 1 7 質量%未満含有することがより好ましく、8 質量%以上かつ 1 7 質量%未満含有することがより好ましく、1 0 質量%以上かつ 1 7 質量%未満含有することがさら好ましく、1 2 質量%以上かつ 1 7 質量%未満含有することがさらに好ましく、1 4 質量%以上かつ 1 6 質量%未満含有することが特に好ましく、または中性な成分（B）が、式（10. 5）または（10. 6）で表される化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して 5. 5 質量%以上かつ 1 5 質量%未満含有することが好ましく、9 質量%以上かつ 1 4 質量%未満含有することが更に好ましい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の

中から１種～３種類含有することが好ましく、１種～４種類含有することがさらに好ましく、１種～５種類以上含有することが特に好ましい。また、選ぶ化合物の分子量分布が広いことも溶解性に有効であるため、例えば、式（１０．１）または（１０．２）で表される化合物から１種類、式（１０．３）または（１０．４）で表される化合物から１種類、式（１０．５）または式（１０．６）で表される化合物から１種類の化合物を選び、これらを適宜組み合わせることが好ましい。本願発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分（Ｂ）の中に、一般式（１５）

[0180] [化84]



[0181] （式中、 R^{15} はそれぞれ独立して炭素原子数２～５のアルキル基または炭素原子数２～５のアルケニル基を表す。）で表される１種または２種以上の化合物を含有する。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から１種～３種類含有することが好ましく、１種～４種類以上含有することがさらに好ましい。一般式（１５）で表される化合物の中から、式（１５．２）から（１５．４）

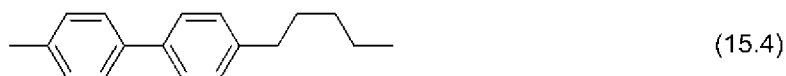
[0182] [化85]



[0183] [化86]



[0184] [化87]



[0185] で表される化合物群から選ばれる化合物を１種または２種類以上含有することが好ましい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが

、屈折率異方性や T_{ni} を考慮して、1種～3種含有することが好ましい。
成分 (B) が、式 (15. 1) から (15. 3) で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して5重量%以上含有することが好ましく、7重量%以上含有することが更に好ましく、10重量%以上含有することが更に好ましく、13重量%以上含有することが更に好ましく、16重量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、30質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、20質量%以下がさらに好ましい。

[0186] 本願発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分 (B) の中に、一般式 (30)

[0187] [化88]

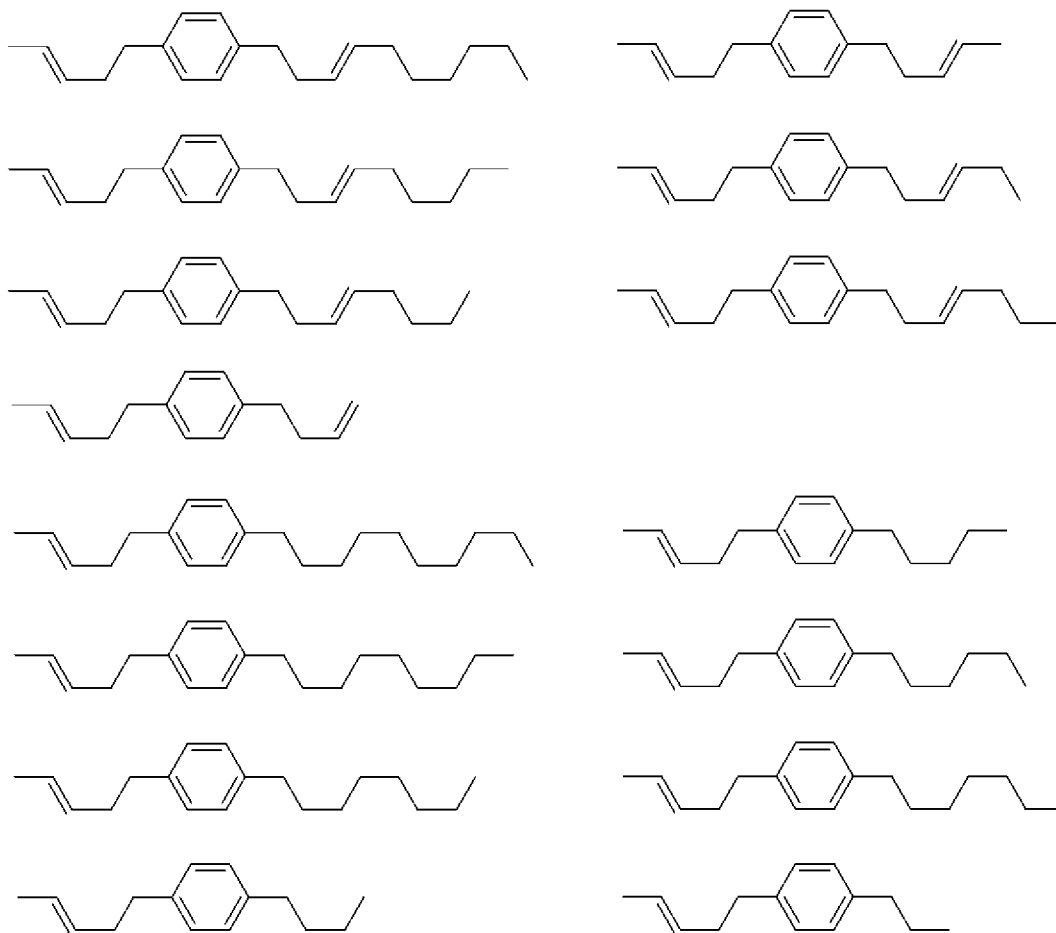


[0188] (式中、 R^{301} 、 R^{302} はそれぞれ独立して炭素原子数1から10の直鎖アルキル基又は直鎖アルケニル基を表す。) で表される化合物を1種または2種類以上含有することができる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することがさらに好ましく、1種～5種類以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。

一般式 (30) で表される化合物は、具体的には次に挙げる化合物が好適に使用できる。

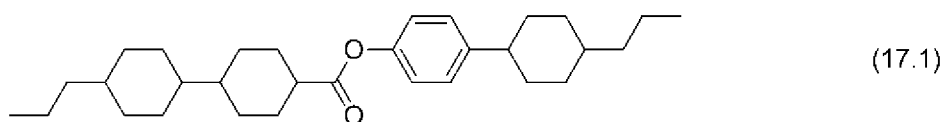
[0189]

[化89]

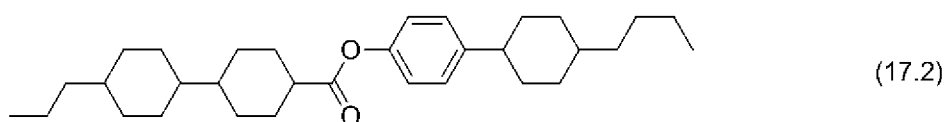


[0190] 本願発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分（B）の中に、一般式（13）で表される化合物の中から、式（17.1）から（17.3）

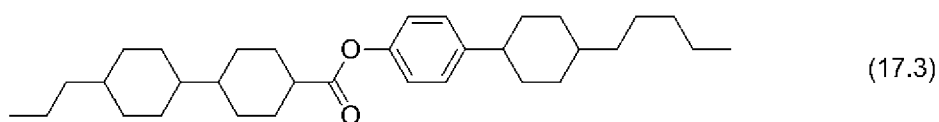
[0191] [化90]



[0192] [化91]



[0193] [化92]

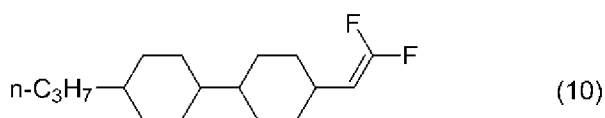


[0194] で表される化合物群から選ばれる化合物を含有することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、 T_{ni} 、溶解度、複屈折率 (Δn) を考慮して適宜組み合わせ使用することが好ましい。特に、1種または2～3種類の化合物を組み合わせ使用することが好ましい。本発明の液晶組成物の総量に対して0.5重量%以上かつ16質量%未満含有することが好ましく、1重量%以上かつ12質量%未満含有することが更に好ましく、11重量%以上かつ6質量%未満含有することが更に好ましく、1重量%以上かつ4質量%未満含有することが特好ましい。

[0195] 本願発明の液晶組成物は、成分(A)を73質量%以上含有するもの、あるいは、成分(B)を81質量%以上含有する場合も好適に利用される。

[0196] 本願発明の液晶組成物は、更に、式(10)

[0197] [化93]



[0198] で表される化合物を含有することもできる。成分(B)は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて式(10)であらわされる化合物の含有量を調整することが好ましく、この化合物を本発明の液晶組成物の総量に対して11質量%以上含有することが好ましく、15質量%含有することがさら好ましく、23質量%含有することがさら好ましく、26質量%以上含有することが更に好ましく、28質量%以上含有することが特に好ましい。

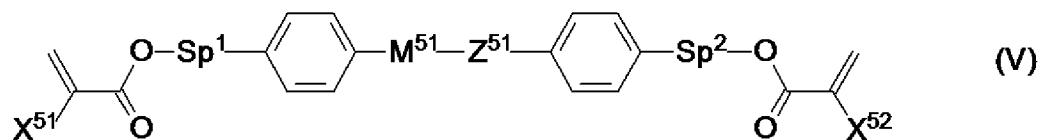
[0199] 本発明の液晶組成物は、25℃における $\Delta \epsilon$ が+3.5以上であるが、+3.5から+20.0がより好ましく、+3.5から+15.0が更に好ましい。25℃における Δn が0.08から0.14であるが、0.09から0.13がより好ましい。更に詳述すると、薄いセルギャップに対応する場合は0.10から0.13であることが好ましく、厚いセルギャップに対応する場合は0.08から0.10であることが好ましい。20℃における η が10から45 mPa・sであるが、10から25 mPa・sであることが

より好ましく、10から20 mPa・sであることが特に好ましい。T_{ni}が60℃から120℃であるが、70℃から110℃がより好ましく、75℃から90℃が特に好ましい。

[0200] 本発明の液晶組成物は、上述の化合物以外に、通常のネマチック液晶、スメクチック液晶、コレステリック液晶などを含有してもよい。

[0201] 本発明の液晶組成物には、PSモード、横電界型PSAモード又は横電界型PSVAモードなどの液晶表示素子を作製するために、重合性化合物を含有することができる。使用できる重合性化合物として、光などのエネルギー線により重合が進行する光重合性モノマーなどが挙げられ、構造として、例えば、ビフェニル誘導体、ターフェニル誘導体などの六員環が複数連結した液晶骨格を有する重合性化合物などが挙げられる。更に具体的には、一般式(V)

[0202] [化94]



[0203] (式中、X⁵¹及びX⁵²はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、Sp¹及びSp²はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は－O－(CH₂)_s－(式中、sは2から7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、

Z⁵¹は－OCH₂－、－CH₂O－、－COO－、－OCO－、－CF₂O－、－OCF₂－、－CH₂CH₂－、－CF₂CF₂－、－CH＝CH－COO－、－CH＝CH－OCO－、－COO－CH＝CH－、－OCO－CH＝CH－、－COO－CH₂CH₂－、－OCO－CH₂CH₂－、－CH₂CH₂－COO－、－CH₂CH₂－OCO－、－COO－CH₂－、－OCO－CH₂－、－CH₂－COO－、－CH₂－OCO－、－CY¹＝CY²－(式中、Y¹及びY²はそれぞれ独立して、フッ素原子又は水素原子を表す。)、－C≡C－又は単結合を表し、

M^{51} は1, 4-フェニレン基、トランス-1, 4-シクロヘキシレン基又は単結合を表し、式中の全ての1, 4-フェニレン基は、任意の水素原子がフッ素原子により置換されていても良い。)で表される二官能モノマーが好ましい。

[0204] X^{51} 及び X^{52} は、何れも水素原子を表すジアクリレート誘導体、何れもメチル基を有するジメタクリレート誘導体の何れも好ましく、一方が水素原子を表しもう一方がメチル基を表す化合物も好ましい。これらの化合物の重合速度は、ジアクリレート誘導体が最も早く、ジメタクリレート誘導体が遅く、非対称化合物がその中間であり、その用途により好ましい態様を用いることができる。PSA表示素子においては、ジメタクリレート誘導体が特に好ましい。

[0205] $S p^1$ 及び $S p^2$ はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ を表すが、PSA表示素子においては少なくとも一方が単結合であることが好ましく、共に単結合を表す化合物又は一方が単結合でもう一方が炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ を表す態様が好ましい。この場合1～4のアルキル基が好ましく、 s は1～4が好ましい。

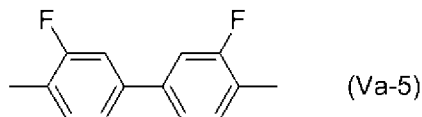
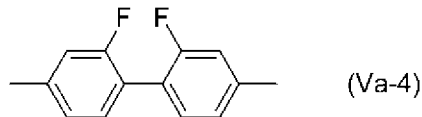
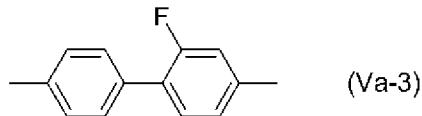
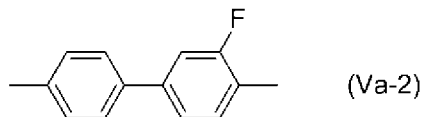
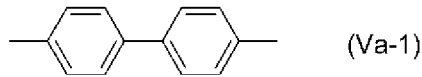
[0206] Z^{51} は、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 又は単結合が好ましく、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は単結合がより好ましく、単結合が特に好ましい。

[0207] M^{51} は任意の水素原子がフッ素原子により置換されていても良い1, 4-フェニレン基、トランス-1, 4-シクロヘキシレン基又は単結合を表すが、1, 4-フェニレン基又は単結合が好ましい。 C が単結合以外の環構造を表す場合、 Z^{51} は単結合以外の連結基も好ましく、 M^{51} が単結合の場合、 Z^{51} は単結合が好ましい。

[0208] これらの点から、一般式(V)において、 $S p^1$ 及び $S p^2$ の間の環構造は、具体的には次に記載する構造が好ましい。

[0209] 一般式 (V) において、 M^{51} が単結合を表し、環構造が二つの環で形成される場合において、次の式 (Va-1) から式 (Va-5) を表すことが好ましく、式 (Va-1) から式 (Va-3) を表すことがより好ましく、式 (Va-1) を表すことが特に好ましい。

[0210] [化95]



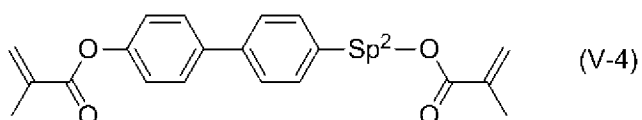
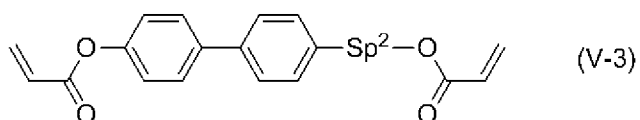
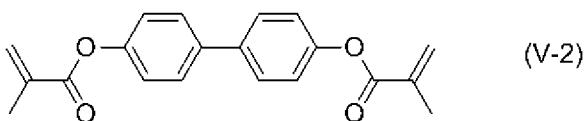
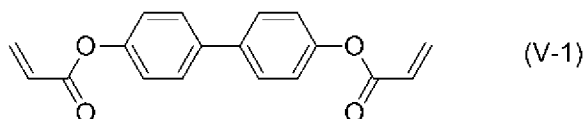
[0211] (式中、両端は Sp^1 又は Sp^2 に結合するものとする。)

これらの骨格を含む重合性化合物は重合後の配向規制力が P S A 型液晶表示素子に最適であり、良好な配向状態が得られることから、表示ムラが抑制されるか、又は、全く発生しない。

[0212] 以上のことから、重合性モノマーとしては、一般式 (V-1) ~ 一般式 (V-4) が特に好ましく、中でも一般式 (V-2) が最も好ましい。

[0213]

[化96]



[0214] (式中、 Sp^2 は炭素原子数2から5のアルキレン基を表す。)

本発明の液晶組成物にモノマーを添加する場合において、重合開始剤が存在しない場合でも重合は進行するが、重合を促進するために重合開始剤を含有していてもよい。重合開始剤としては、ベンゾインエーテル類、ベンゾフェノン類、アセトフェノン類、ベンジルケタール類、アシルフォスフィンオキサイド類等が挙げられる。

[0215] 本発明の重合性化合物を含有した液晶組成物は、これに含まれる重合性化合物が紫外線照射により重合することで液晶配向能が付与され、液晶組成物の複屈折を利用して光の透過量を制御する液晶表示素子に使用される。液晶表示素子として、AM-LCD（アクティブマトリックス液晶表示素子）、TN（ネマチック液晶表示素子）、STN-LCD（超ねじれネマチック液晶表示素子）、OCB-LCD及びIPS-LCD（インプレーンスイッチング液晶表示素子）に有用であるが、AM-LCDに特に有用であり、透過型あるいは反射型の液晶表示素子に用いることができる。

[0216] 液晶表示素子に使用される液晶セルの2枚の基板はガラス又はプラスチックの如き柔軟性をもつ透明な材料を用いることができ、一方はシリコン等の不透明な材料でも良い。透明電極層を有する透明基板は、例えば、ガラス板

等の透明基板上にインジウムスズオキシド（ITO）をスパッタリングすることにより得ることができる。

[0217] カラーフィルターは、例えば、顔料分散法、印刷法、電着法又は、染色法等によって作成することができる。顔料分散法によるカラーフィルターの作成方法を一例に説明すると、カラーフィルター用の硬化性着色組成物を、該透明基板上に塗布し、パターンニング処理を施し、そして加熱又は光照射により硬化させる。この工程を、赤、緑、青の3色についてそれぞれ行うことで、カラーフィルター用の画素部を作成することができる。その他、該基板上に、TFT、薄膜ダイオード、金属絶縁体金属比抵抗素子等の能動素子を設けた画素電極を設置してもよい。

[0218] 前記基板を、透明電極層が内側となるように対向させる。その際、スペーサーを介して、基板の間隔を調整してもよい。このときは、得られる調光層の厚さが1～100 μm となるように調整するのが好ましい。1.5から10 μm が更に好ましく、偏光板を使用する場合は、コントラストが最大になるように液晶の屈折率異方性 Δn とセル厚 d との積を調整することが好ましい。又、二枚の偏光板がある場合は、各偏光板の偏光軸を調整して視野角やコントラストが良好になるように調整することもできる。更に、視野角を広げるための位相差フィルムも使用することもできる。スペーサーとしては、例えば、ガラス粒子、プラスチック粒子、アルミナ粒子、フォトレジスト材料などからなる柱状スペーサー等が挙げられる。その後、エポキシ系熱硬化性組成物等のシール剤を、液晶注入口を設けた形で該基板にスクリーン印刷し、該基板同士を貼り合わせ、加熱しシール剤を熱硬化させる。

[0219] 2枚の基板間に重合性化合物含有液晶組成物を挟持させる方法は、通常の実真空注入法又はODF法などを用いることができるが、実真空注入法においては滴下痕が発生しないものの、注入の跡が残る課題を有しているものであるが、本願発明においては、ODF法を用いて製造する表示素子により好適に使用することができる。ODF法の液晶表示素子製造工程においては、バックプレーンまたはフロントプレーンのどちらか一方の基板にエポキシ系光熱

併用硬化性などのシール剤を、ディスペンサーを用いて閉ループ土手状に描画し、その中に脱気下で所定量の液晶組成物を滴下後、フロントプレーンとバックプレーンを接合することによって液晶表示素子を製造することができる。本発明の液晶組成物は、ODF工程における液晶組成物の滴下が安定的に行えるため、好適に使用することができる。

[0220] 重合性化合物を重合させる方法としては、液晶の良好な配向性能を得るためには、適度な重合速度が望ましいので、紫外線又は電子線等の活性エネルギー線を単一又は併用又は順番に照射することによって重合させる方法が好ましい。紫外線を使用する場合、偏光光源を用いても良いし、非偏光光源を用いても良い。また、重合性化合物含有液晶組成物を2枚の基板間に挟持させて状態で重合を行う場合には、少なくとも照射面側の基板は活性エネルギー線に対して適当な透明性が与えられていなければならない。また、光照射時にマスクを用いて特定の部分のみを重合させた後、電場や磁場又は温度等の条件を変化させることにより、未重合部分の配向状態を変化させて、更に活性エネルギー線を照射して重合させるという手段を用いても良い。特に紫外線露光する際には、重合性化合物含有液晶組成物に交流電界を印加しながら紫外線露光することが好ましい。印加する交流電界は、周波数10Hzから10kHzの交流が好ましく、周波数60Hzから10kHzがより好ましく、電圧は液晶表示素子の所望のプレチルト角に依存して選ばれる。つまり、印加する電圧により液晶表示素子のプレチルト角を制御することができる。横電界型MVAモードの液晶表示素子においては、配向安定性及びコントラストの観点からプレチルト角を80度から89.9度に制御することが好ましい。

[0221] 照射時の温度は、本発明の液晶組成物の液晶状態が保持される温度範囲内であることが好ましい。室温に近い温度、即ち、典型的には15～35℃での温度で重合させることが好ましい。紫外線を発生させるランプとしては、メタルハライドランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ等を用いることができる。また、照射する紫外線の波長としては、液晶組成物の吸収波長域

でない波長領域の紫外線を照射することが好ましく、必要に応じて、紫外線をカットして使用することが好ましい。照射する紫外線の強度は、 $0.1\text{ mW/cm}^2 \sim 100\text{ W/cm}^2$ が好ましく、 $2\text{ mW/cm}^2 \sim 50\text{ W/cm}^2$ がより好ましい。照射する紫外線のエネルギー量は、適宜調整することができるが、 10 mJ/cm^2 から 500 J/cm^2 が好ましく、 100 mJ/cm^2 から 200 J/cm^2 がより好ましい。紫外線を照射する際に、強度を変化させても良い。紫外線を照射する時間は照射する紫外線強度により適宜選択されるが、10秒から3600秒が好ましく、10秒から600秒がより好ましい。

[0222] 本発明の液晶組成物を用いた液晶表示素子は高速応答と表示不良の抑制を両立させた有用なものであり、特に、アクティブマトリックス駆動用液晶表示素子に有用であり、VAモード、PSVAモード、PSAモード、IPSモード又はECBモード用液晶表示素子に適用できる。

[0223] 以下、図面を参照しつつ、本発明に係る液晶表示装置の好適な実施の形態について詳細に説明する。

[0224] 図1は、互いに対向する二つの基板と、前記基板間に設けられたシール材と、前記シール材に囲まれた封止領域に封入された液晶とを備えている液晶表示素子を示す断面図である。

[0225] 具体的には、基板a100上に、TFT層102、画素電極103を設け、その上からパッシベーション膜104及び配向膜a105を設けたバックプレーンと、基板b200上に、ブラックマトリックス202、カラーフィルタ203、平坦化膜（オーバーコート層）201、透明電極204を設け、その上から配向膜b205を設け、前記バックプレーンと対向させたフロントプレーンと、前記基板間に設けられたシール材301と、前記シール材に囲まれた封止領域に封入された液晶層303とを備え、前記シール材301が接する基板面には突起304が設けられている液晶表示素子の具体的態様を示している。

前記基板a又は前記基板bは、実質的に透明であれば材質に特に限定はなく

、ガラス、セラミックス、プラスチック等を使用することができる。プラスチック基板としてはセルロース、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース等のセルロース誘導体、ポリシクロオレフィン誘導体、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアミド、ポリイミド、ポリイミドアミド、ポリスチレン、ポリアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテルサルホン、ポリアリレート、さらにガラス繊維－エポキシ樹脂、ガラス繊維－アクリル樹脂などの無機－有機複合材料などを用いることができる。

[0226] なおプラスチック基板を使用する際には、バリア膜を設けることが好ましい。バリア膜の機能は、プラスチック基板が有する透湿性を低下させ、液晶表示素子の電気特性の信頼性を向上することにある。バリア膜としては、それぞれ、透明性が高く水蒸気透過性が小さいものであれば特に限定されず、一般的には酸化ケイ素などの無機材料を用いて蒸着やスパッタリング、ケミカルベーパーデポジション法（CVD法）によって形成した薄膜を使用する。

[0227] 本発明においては、前記基板 a 又は前記基板 b として同素材を使用しても異素材を使用してもよく特に限定はない。ガラス基板を用いれば耐熱性や寸法安定性の優れた液晶表示素子を作製することができて好ましい。またプラスチック基板であれば、ロールツウロール法による製造方法に適し且つ軽量化あるいはフレキシブル化に適しており好ましい。また、平坦性及び耐熱性付与を目的とするならば、プラスチック基板とガラス基板とを組み合わせると良い結果を得ることができる。

[0228] なお後述の実施例においては、基板 a 100 又は基板 b 200 の材質として基板を使用している。

[0229] バックプレーンには、基板 a 100 上に、TFT 層 102 及び画素電極 103 を設けている。これらは通常のアレイ工程にて製造される。この上にパ

ッシベーション膜 104 及び配向膜 a 105 を設けてバックプレーンが得られる。

[0230] パッシベーション膜 104（無機保護膜ともいう）は TFT 層を保護するための膜で、通常は窒化膜（SiNx）、酸化膜（SiO_x）等を化学的気相成長（CVD）技術等により形成する。

[0231] また、配向膜 a 105 は、液晶を配向させる機能を有する膜であり、通常ポリイミドのような高分子材料が用いられることが多い。塗布液には、高分子材料と溶剤からなる配向剤溶液が使われる。配向膜はシール材との接着力を阻害する可能性があるため、封止領域内にパターン塗布する。塗布にはフレキソ印刷法のような印刷法、インクジェットのような液滴吐出法が用いられる。塗布された配向剤溶液は仮乾燥により溶剤が蒸発した後、ベーキングにより架橋硬化される。この後、配向機能を出すために、配向処理を行う。

[0232] 配向処理は通常ラビング法にて行われる。前述のように形成された高分子膜上を、レーヨンのような繊維から成るラビング布を用いて一方向にこすることにより液晶配向能が生じる。

[0233] また、光配向法を用いることもある。光配向法は、光感受性を有する有機材料を含む配向膜上に偏光を照射することにより配向能を発生させる方法であり、ラビング法による基板の傷や埃の発生が生じない。光配向法における有機材料の例としては二色性染料を含有する材料がある。二色性染料としては、光二色性に起因するワイゲルト効果による分子の配向誘起もしくは異性化反応（例：アゾベンゼン基）、二量化反応（例：シンナモイル基）、光架橋反応（例：ベンゾフェノン基）、あるいは光分解反応（例：ポリイミド基）のような、液晶配向能の起源となる光反応を生じる基（以下、光配向性基と略す）を有するものを用いることができる。塗布された配向剤溶液は仮乾燥により溶剤が蒸発した後、任意の偏向を有する光（偏光）を照射することで、任意の方向に配向能を有する配向膜を得ることができる。

[0234] 一方のフロントプレーンは、基板 b 200 上に、ブラックマトリックス 202、カラーフィルタ 203、平坦化膜 201、透明電極 204、配向膜 b

205を設けている。

[0235] ブラックマトリックス202は、例えば、顔料分散法にて作製する。具体的にはバリア膜201を設けた基板b200上に、ブラックマトリックス形成用に黒色の着色剤を均一分散させたカラーレジンを塗布し、着色層を形成する。続いて、着色層をベーキングして硬化する。この上にフォトリソを塗布し、これをプリベークする。フォトリソにマスクパターンを通して露光した後に、現像を行って着色層をパターニングする。この後、フォトリソ層を剥離し、着色層をベーキングしてブラックマトリックス202が完成する。

[0236] あるいは、フォトリソ型の顔料分散液を使用してもよい。この場合は、フォトリソ型の顔料分散液を塗布し、プリベークしたのち、マスクパターンを通して露光した後に、現像を行って着色層をパターニングする。この後、フォトリソ層を剥離し、着色層をベーキングしてブラックマトリックス202が完成する。

[0237] カラーフィルタ203は、顔料分散法、電着法、印刷法あるいは染色法等にて作成する。顔料分散法を例にとると、（例えば赤色の）顔料を均一分散させたカラーレジンを基板b200上に塗布し、ベーキング硬化後、該上にフォトリソを塗布しプリベークする。フォトリソにマスクパターンを通して露光した後に現像を行い、パターニングする。この後フォトリソ層を剥離し、再度ベーキングすることで、（赤色の）カラーフィルタ203が完成する。作成する色順序に特に限定はない。同様にして、緑カラーフィルタ203、青カラーフィルタ203を形成する。

[0238] 透明電極204は、前記カラーフィルタ203上に（必要に応じて前記カラーフィルタ203上に表面平坦化のためにオーバーコート層（201）を設け）を設ける。透明電極204は透過率が高い方が好ましく、電気抵抗が小さいほうが好ましい。透明電極204はITOなどの酸化膜をスパッタリング法などによって形成する。

[0239] また、前記透明電極204を保護する目的で、透明電極204の上にパッ

シベーション膜を設ける場合もある。

[0240] 配向膜 b 2 0 5 は、前述の配向膜 a 1 0 5 と同じものである。

[0241] 以上本発明で使用する前記バックプレーン及び前記フロントプレーンについての具体的態様を述べたが、本願においては該具体的態様に限定されることはなく、所望される液晶表示素子に応じた態様の変更は自由である。

[0242] 前記柱状スペーサーの形状は特に限定されず、その水平断面を円形、四角形などの多角形など様々な形状にすることができるが、工程時のミスアライメントを考慮して、水平断面を円形または正多角形にすることが特に好ましい。また該突起形状は、円錐台または角錐台であることが好ましい。

[0243] 前記柱状スペーサーの材質は、シール材もしくはシール材に使用する有機溶剤、あるいは液晶に溶解しない材質であれば特に限定されないが、加工及び軽量化の面から合成樹脂（硬化性樹脂）であることが好ましい。一方、前記突起は、フォトリソグラフィによる方法や液滴吐出法により、第一の基板上のシール材が接する面に設けることが可能である。このような理由から、フォトリソグラフィによる方法や液滴吐出法に適した、光硬化性樹脂を使用することが好ましい。

[0244] 例として、前面柱状スペーサをフォトリソグラフィ法によって得る場合について説明する。

[0245] 前記フロントプレーンの透明電極 2 0 4 上に、柱状スペーサー形成用の（着色剤を含まない）レジンを塗布する。続いて、このレジンをベーキングして硬化する。この上にフォトレジストを塗布し、これをプリベークする。フォトレジストにマスクパターンを通して露光した後に、現像を行ってレジンをパターンニングする。この後、フォトレジスト層を剥離し、レジンをベーキングして柱状スペーサーが完成する。

[0246] 柱状スペーサーの形成位置はマスクパターンによって所望の位置に決めることができる。従って、液晶表示素子の封止領域内と封止領域外（シール材塗布部分）との両方を同時に作成することができる。また柱状スペーサーは封止領域の品質が低下することがないように、ブラックマトリックスの上に

位置するように形成させることが好ましい。このようにフォトリソグラフィによって作製された柱状スペーサーのことを、カラムスペーサ又はフォトスペーサと呼ぶことがある。

[0247] 前記スペーサーの材質は、PVA-スチルバゾ感光性樹脂などのネガ型水溶性樹脂や多官能アクリル系モノマー、アクリル酸共重合体、トリアゾール系開始剤などの混合物が使用される。あるいはポリイミド樹脂に着色剤を分散させたカラーレジンを使う方法もある。本発明においては特に限定はなく、使用する液晶やシール材との相性に従い公知の材質でスペーサーを得ることができる。

[0248] このようにして、フロントプレーン上の封止領域となる面に柱状スペーサーを設けた後、該バックプレーンのシール材が接する面にシール材（図1における301）を塗布する。

[0249] シール材の材質は特に限定はなく、エポキシ系やアクリル系の光硬化性、熱硬化性、光熱併用硬化性の樹脂に重合開始剤を添加した硬化性樹脂組成物が使用される。また、透湿性や弾性率、粘度などを制御するために、無機物や有機物よりなるフィラー類を添加することがある。これらフィラー類の形状は特に限定されず、球形、繊維状、無定形などがある。さらに、セルギャップを良好に制御するために単分散径を有する球形や繊維状のギャップ材を混合したり、基板との接着力をより強化するために、基板上突起と絡まりやすい繊維状物質を混合しても良い。このとき使用する繊維状物質の直径はセルギャップの $1/5 \sim 1/10$ 以下程度が望ましく、繊維状物質の長さはシール塗布幅よりも短いことが望ましい。

[0250] また、繊維状物質の材質は所定の形状が得られるものであれば特に限定されず、セルロース、ポリアミド、ポリエステルなどの合成繊維やガラス、炭素などの無機材料を適宜選ぶことが可能である。

[0251] シール材を塗布する方法としては、印刷法やディスペンス法があるが、シール材の使用量が少ないディスペンス法が望ましい。シール材の塗布位置は封止領域に悪影響を及ぼさないように通常ブラックマトリックス上とする。

次工程の液晶滴下領域を形成するため（液晶が漏れないように）、シール材塗布形状は閉ループ形状とする。

[0252] 前記シール材を塗布したフロントプレーンの閉ループ形状（封止領域）に液晶を滴下する。通常はディスペンサーを使用する。滴下する液晶量は液晶セル容積と一致させるため、柱状スペーサーの高さとシール塗布面積とを掛け合わせた体積と同量を基本とする。しかし、セル貼り合わせ工程における液晶漏れや表示特性の最適化のために、滴下する液晶量を適宜調整することもある。

[0253] 次に、前記シール材を塗布し液晶を滴下したフロントプレーンに、バックプレーンを貼り合わせる。具体的には、静電チャックのような基板を吸着させる機構を有するステージに前記フロントプレーンと前記バックプレーンとを吸着させ、フロントプレーンの配向膜bとバックプレーンの配向膜aとが向きあい、シール材ともう一方の基板が接しない位置（距離）に配置する。この状態で系内を減圧する。減圧終了後、フロントプレーンとバックプレーンとの貼り合せ位置を確認しながら両基板位置を調整する（アライメント操作）。貼り合せ位置の調整が終了したら、フロントプレーン上のシール材とバックプレーンとが接する位置まで基板を接近させる。この状態で系内に不活性ガスを充填させ、徐々に減圧を開放しながら常圧に戻す。このとき、大気圧によりフロントプレーンとバックプレーンが貼り合わされ、柱状スペーサーの高さ位置でセルギャップが形成される。この状態でシール材に紫外線を照射してシール材を硬化することによって液晶セルを形成する。この後、場合によって加熱工程を加え、シール材硬化を促進する。シール材の接着力強化や電気特性信頼性の向上のために、加熱工程を加えることが多い。

実施例

[0254] 以下に実施例を挙げて本発明を更に詳述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、以下の実施例及び比較例の組成物における「%」は『質量%』を意味する。

[0255] 実施例中、測定した特性は以下の通りである。

[0256] T_{ni} : ネマチック相－等方性液体相転移温度 (°C)

Δn : 25°Cにおける屈折率異方性 (別名: 複屈折率)

$\Delta \epsilon$: 25°Cにおける誘電率異方性

η : 20°Cにおける粘度 (mPa・s)

γ_1 : 25°Cにおける回転粘性 (mPa・s)

VHR: 周波数60Hz, 印加電圧1Vの条件下で60°Cにおける電圧保持率 (%)

焼き付き:

液晶表示素子の焼き付き評価は、表示エリア内に所定の固定パターンを1000時間表示させた後に、全画面均一な表示を行ったときの固定パターンの残像のレベルを目視にて以下の4段階評価で行った。

[0257] ◎残像無し

○残像ごく僅かに有るも許容できるレベル

△残像有り許容できないレベル

×残像有りかなり劣悪

滴下痕:

液晶表示装置の滴下痕の評価は、全面黒表示した場合における白く浮かび上がる滴下痕を目視にて以下の4段階評価で行った。

[0258] ◎残像無し

○残像ごく僅かに有るも許容できるレベル

△残像有り許容できないレベル

×残像有りかなり劣悪

プロセス適合性:

プロセス適合性は、ODFプロセスにおいて、定積計量ポンプを用いて1回に50pLずつ液晶を滴下することを100000回行い、次の「0~100回、101~200回、201~300回、・・・99901~100000回」の各100回ずつ滴下された液晶量の変化を以下の4段階で評価した。

[0259] ◎変化が極めて小さい（安定的に液晶表示素子を製造できる）

○変化が僅かに有るも許容できるレベル

△変化が有り許容できないレベル（斑発生により歩留まりが悪化）

×変化が有りかなり劣悪（液晶漏れや真空気泡が発生）

低温での溶解性：

低温での溶解性評価は、液晶組成物を調製後、2 mLのサンプル瓶に液晶組成物を1 g 秤量し、これに温度制御式試験槽の中で、次を1サイクル「 -20°C （1時間保持） $\rightarrow$ 昇温（ $0.1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ ） $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ （1時間保持） $\rightarrow$ 昇温（ $0.1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ ） $\rightarrow 20^{\circ}\text{C}$ （1時間保持） $\rightarrow$ 降温（ $-0.1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ ） $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ （1時間保持） $\rightarrow$ 降温（ $-0.1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ ） $\rightarrow -20^{\circ}\text{C}$ 」として温度変化を与え続け、目視にて液晶組成物からの析出物の発生を観察し、以下の4段階評価を行った。

[0260] ◎600時間以上析出物が観察されなかった。

[0261] ○300時間以上析出物が観察されなかった。

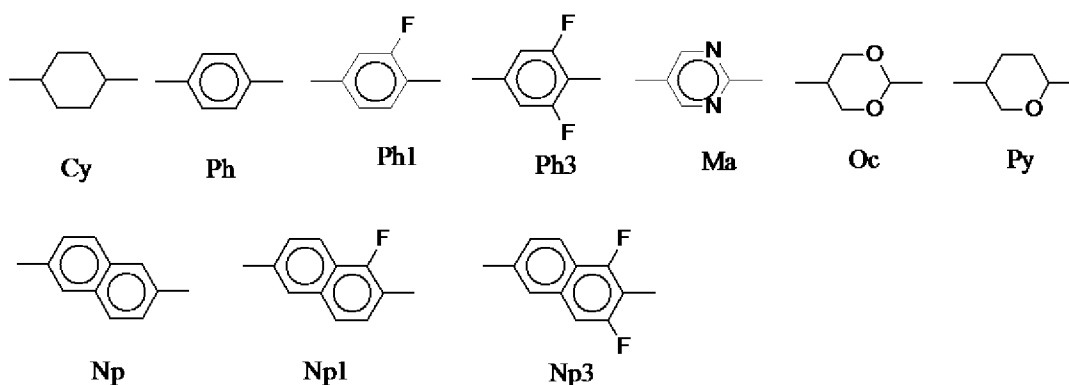
[0262] △150時間以内に析出物が観察された。

[0263] ×75時間以内に析出物が観察された。

尚、実施例において化合物の記載について以下の略号を用いる。

（環構造）

[0264] [化97]



[0265] （側鎖構造及び連結構造）

[0266]

[表1]

末端のn(数字)	$C_nH_{2n+1}-$
$-nd0FF-$	$-(CH_2)_{n-1}-HC=CFF$
$-2-$	$-CH_2CH_2-$
$-1O-$	$-CH_2O-$
$-O1-$	$-OCH_2-$
$-V-$	$-CO-$
$-VO-$	$-COO-$
$-CFFO-$	$-CF_2O-$
$-F$	$-F$
$-Cl$	$-Cl$
$-OCFFF$	$-OCF_3$
$-CFFF$	$-CF_3$
$-On$	$-OC_nH_{2n+1}$
$ndm-$	$C_nH_{2n+1}-HC=CH-(CH_2)_{m-1}-$
$-ndm$	$-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-(CH_2)_{m-1}-$
$-Ondm$	$-O-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-$
$-ndm-$	$-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-(CH_2)_{m-1}$
$-CN$	$-C\equiv N$
$-T-$	$-C\equiv C-$

[0267] (実施例1)

以下に示す液晶組成物LC-1を調製した。

[0268]

[化98]

化学構造	比率(%)	略記号
	29	0d1-Cy-Cy-3
	8	0d1-Cy-Cy-5
	13	1d1-Cy-Cy-3
	2	1-Ph-Ph-5
	6	2-Ph-Ph1-Ph-3
	6	2-Ph-Ph1-Ph-4
	6	2-Ph-Ph1-Ph-5
	4	3-Cy-Ph-Ph-Cy-3
	4	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F
	9	3-Ph-Ph1-Ph3-F
	7	2-Ph-Ph3-Ph3-F
	3	3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F
	3	3-Cy-Ph-Cl

[0269] LC-1の物性値は以下の通りであった。

[0270] [表2]

T_{ni}	74.3
Δn	0.121
$\Delta \epsilon$	4.1
η	10.3
γ_1	42

[0271] 液晶組成物LC-1の初期のVHRは99.2%であったのに対し、150℃で1時間の高温放置後のVHRは、98.8%であった。低温での溶解性を評価したところ、以下の表に示す様に優れた性能を示した。また、液晶組成物LC-1を用いてODFプロセスにより液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性を検討したところ、以下に示す様に優れた結果を示した。

[0272] [表3]

焼き付き評価	◎
滴下痕評価	◎
プロセス適合性評価	◎
低温での溶解性評価	◎

[0273] (比較例1)

式(2.1)で表される化合物を含有しない、以下に示される液晶組成物LC-2を調製した。

[0274]

[化99]

化学構造	比率(%)	略記号
	29	0d1-Cy-Cy-2
	8	0d1-Cy-Cy-5
	13	1d1-Cy-Cy-3
	2	1-Ph-Ph-5
	6	2-Ph-Ph1-Ph-3
	6	2-Ph-Ph1-Ph-4
	6	2-Ph-Ph1-Ph-5
	4	3-Cy-Ph-Ph-Cy-3
	4	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F
	9	3-Ph-Ph1-Ph3-F
	7	2-Ph-Ph3-Ph3-F
	3	3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F
	3	3-Cy-Ph-Cl

[0275] LC-2の物性値は以下の通りであった。

[0276] [表4]

T n i	6 8 . 2
Δn	0 . 1 1 9
$\Delta \varepsilon$	4 . 1
η	1 0 . 3
$\gamma 1$	4 2

[0277] 式 (2 . 1) で表される化合物を含有しない液晶組成物 L C - 2 は、式 (2 . 1) で表される化合物を含有する液晶組成物 L C - 1 と比べて、T n i 及び Δn が低下することが示された。液晶組成物 L C - 2 の初期の V H R は 9 9 . 0 % であったのに対し、1 5 0 ° C で 1 時間の高温放置後の V H R は、9 7 . 7 % であった。低温での溶解性を評価したところ、以下の表に示す様に L C - 1 と比べて早期に析出が観察された。

また、液晶組成物 L C - 2 を用いて液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の測定したところ、以下に示すように実施例 1 に比べて劣る結果を示した。

[0278] [表5]

焼き付き評価	○
滴下痕評価	×
プロセス適合性評価	×
低温での溶解性評価	△

[0279] (実施例 2)

以下に示す液晶組成物 L C - 3 を調製した。

[0280]

[化100]

化学構造	比率(%)	略記号
	48	0d1-Cy-Cy-3
	4	1d1-Cy-Cy-3
	8	1-Ph-Ph-3d1
	8	2-Ph-Ph1-Ph-3
	7	3-Ph-Ph1-Ph-3
	7	2-Ph-Ph-Cy-3
	4	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F
	5	3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F
	3	4-Cy-Cy-Ph1-CFFO-Ph3-F
	6	3-Cy-Ph-Ph3-Ph2-OCFFF

[0281] LC-3の物性値は以下の通りであった。

[0282]

[表6]

T_{ni}	75.1
Δn	0.120
$\Delta \epsilon$	4.6
η	1.3
γ_1	4.4

[0283] 液晶組成物LC-3の初期のVHRは99.4%であったのに対し、150℃で1時間の高温放置後のVHRは、99.0%であった。低温での溶解性を評価したところ、以下の表に示す様に優れた性能を示した。また、液晶組成物LC-3を用いてODFプロセスにより液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性を検討したところ、以下に示す様に優れた結果を示した。

[0284] [表7]

焼き付き評価	◎
滴下痕評価	◎
プロセス適合性評価	◎
低温での溶解性評価	◎

[0285] (比較例2)

式(1)で表される化合物を含有しない、以下に示される液晶組成物LC-4を調製した。

[0286]

[化101]

化学構造	比率(%)	略記号
	48	0d1-Cy-Cy-3
	4	1d1-Cy-Cy-3
	8	1-Ph-Ph-3d1
	8	2-Ph-Ph1-Ph-3
	7	3-Ph-Ph1-Ph-3
	7	2-Ph-Ph-Cy-3
	4	4-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F
	5	3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F
	3	4-Cy-Cy-Ph1-CFFO-Ph3-F
	6	3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF

[0287] LC-4の物性値は以下の通りであった。

[0288]

[表8]

T_{ni}	75.1
Δn	0.119
$\Delta \epsilon$	4.6
η	1.4
γ_1	4.5

[0289] 式(1)で表される化合物を含有しない液晶組成物LC-4は、式(1)で表される化合物を含有する液晶組成物LC-3とほぼ同様な物性であることがわかった。液晶組成物LC-4の初期のVHRは99.1%であったのに対し、150℃で1時間の高温放置後のVHRは、97.7%であった。低温での溶解性を評価したところ、以下の表に示す様にLC-3と比べて早期に析出が観察された。

また、液晶組成物LC-4を用いて液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の測定したところ、以下に示すように実施例2に比べて劣る結果を示した。

[0290] [表9]

焼き付き評価	○
滴下痕評価	×
プロセス適合性評価	△
低温での溶解性評価	×

[0291] (実施例3から実施例4)

次に示す液晶組成物LC-5～LC-6を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0292]

[表10]

LC-5		LC-6	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-Id0	34	3-Cy-Cy-Id0	48
3-Cy-Cy-Id1	15	3-Cy-Cy-Id1	4
1-Ph-Ph-5	12	1-Ph-Ph-3d1	8
0d1-Cy-Cy-Ph-1	8	2-Ph-Ph1-Ph-3	8
2-Ph-Ph1-Ph-3	8	3-Ph-Ph1-Ph-3	7
2-Ph-Ph1-Ph-5	9	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	4
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	5	3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	5
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	5	4-Cy-Cy-Ph1-CFFO-Ph3-F	10
3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	4	3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	6
T _{ni} / °C	75.3	T _{ni} / °C	76.1
Δn	0.121	Δn	0.110
Δε	3.6	Δε	5.9
γ ₁ / mPa·s	41	γ ₁ / mPa·s	45
η / mPa·s	11	η / mPa·s	13

[0293] 液晶組成物LC-5～LC-6の低温溶解性は良好であり、初期のVHR及び150℃で1時間の高温放置後のVHRはほとんど変化がなかった。また、液晶組成物LC-5～LC-6を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕およびプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0294] [表11]

	LC-5	LC-6
初期VHR(%)	98.6	98.5
150℃,1時間後VHR(%)	98.3	98.3
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0295] (実施例5から実施例6) 次に示す液晶組成物LC-7～LC-8を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0296]

[表12]

LC-7		LC-8	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-Id0	15	3-Cy-Cy-Id0	22
3-Cy-Cy-Id1	2	3-Cy-Cy-Id1	6
0dl-Cy-Cy-Ph-1	4	0dl-Cy-Cy-Ph-1	8
2-Ph-Ph1-Ph-3	7	3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-3	4
2-Ph-Ph1-Ph-4	7	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	15
2-Cy-Cy-Ph3-F	8	3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	7
2-Cy-Ph-Ph3-F	9	5-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	8
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF	14	3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	7
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	11	2-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	7
3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	9	3-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	8
5-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	8	3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	6
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	3	3-Ph-Ph-Ph1-Ph3-F	2
3-Cy-Ph-Ph1-Cy-3	3		
Tni / °C	91.1	Tni / °C	98.6
Δn	0.112	Δn	0.121
$\Delta \varepsilon$	8.9	$\Delta \varepsilon$	19.4
$\gamma 1$ / mPa·s	81	$\gamma 1$ / mPa·s	168
η / mPa·s	17	η / mPa·s	30

[0297] 液晶組成物 LC-7～LC-8 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃ で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。また、液晶組成物 LC-7～LC-8 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0298] [表13]

	LC-7	LC-8
初期VHR(%)	98.0	98.3
150℃,1時間後VHR(%)	97.5	97.7
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0299] (実施例 7 から実施例 8)

次に示す液晶組成物 LC-9～LC-10 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0300]

[表14]

LC-9	
化学構造	比率 (%)
3-Cy-Cy-1d0	18
3-Cy-Cy-1d1	8
5-Cy-Ph-02	5
0d1-Cy-Cy-Ph-1	14
2-Cy-Ph-Ph3-F	7
3-Cy-Ph-Ph3-F	15
3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	17
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	7
3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-3	3
3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-4	3
3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-5	3
T n i	99.1
複屈折率	0.098
誘電率異方性	5.6
粘度	18
回転粘性	80

[0301] [表15]

LC-10	
化学構造	比率 (%)
3-Cy-Cy-1d0	44
3-Cy-Cy-1d1	6
1-Ph-Ph-3d1	11
3-Cy-Ph-Ph-2	4
3-Cy-Ph-Ph1-F	4
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	8
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	4
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	6
3-Ph-Ph1-Ph-3	8
5-Cy-Ph-Ph1-F	5
T n i	75.3
複屈折率	0.112
誘電率異方性	4.7
粘度	11
回転粘性	42

[0302] 液晶組成物 LC-9～LC-10 の低温溶解性は良好であり、初期の V H R

及び 150℃で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。また、液晶組成物 LC-9 ~ LC-10 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0303] [表16]

	LC-9	LC-10
初期電圧保持率 (%)	98.0	98.5
150℃1 時間後電圧保持率 (%)	97.6	97.9
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0304] (実施例 9 から実施例 10)

次に示す液晶組成物 LC-11 ~ LC-12 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0305] [表17]

LC-11		LC-12	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-Id0	15	3-Cy-Cy-Id0	10
3-Cy-Cy-Id1	2	3-Cy-Cy-Id0FF	28
Od1-Cy-Cy-Ph-1	12	3-Cy-Cy-Id1	6
2-Ph-Ph1-Ph-3	3	Od1-Cy-Cy-Ph-1	11
2-Ph-Ph1-Ph-4	3	Od3-Cy-Cy-Ph-1	10
2-Cy-Cy-Ph3-F	8	2-Ph-Ph1-Ph-3	10
2-Cy-Ph-Ph3-F	3	2-Ph-Ph1-Ph-5	10
2-Cy-Ph-Ph3-F	9	5-Cy-Ph-Ph1-Ph-2	2
3-Cy-Cy-Ph-OCFF	14	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	7
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	11	3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	6
3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	9		
5-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	8	Tni / °C	80.0
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	3	Δn	0.110
Tni / °C	90.2	$\Delta \epsilon$	4.0
Δn	0.098	γ_1 / mPa·s	45
$\Delta \epsilon$	9.1	η / mPa·s	11
γ_1 / mPa·s	76		
η / mPa·s	17		

[0306] 液晶組成物 LC-11 ~ LC-12 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。

また、液晶組成物 LC-11～LC-12 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の測定したところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0307] [表18]

	LC-11	LC-12
初期VHR(%)	98.0	99.5
150℃,1時間後VHR(%)	97.1	99.2
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0308] (実施例 11 から実施例 12)

次に示す液晶組成物 LC-13～LC-14 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0309] [表19]

LC-13		LC-14	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-Id0	28	3-Cy-Cy-Id0	42
3-Cy-Cy-Id1	15	3-Cy-Cy-Id1	9
Od1-Cy-Cy-Ph-1	10	Od3-Cy-Cy-Ph-1	5
Od3-Cy-Cy-Ph-1	14	3-Cy-Ph-Ph-2	7
2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	2	2-Ph-Ph1-Ph-3	4
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	12	2-Ph-Ph1-Ph-4	4
3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	7	3-Cy-Ph-Ph-Cy-3	4
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	2	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	3
2-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	3	3-Ph-Ph1-Ph3-F	9
3-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	6	3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	3
3-Ph-Ph-Ph1-Ph3-F	1	3-Cy-Ph-Cl	3
Tni / °C	85.5	2-Ph-Ph3-Ph3-F	7
Δn	0.102	Tni / °C	75.2
$\Delta \epsilon$	6.7	Δn	0.110
$\gamma 1$ / mPa·s	53	$\Delta \epsilon$	4.1
η / mPa·s	15	$\gamma 1$ / mPa·s	40
		η / mPa·s	10

[0310] 液晶組成物 LC-13～LC-14 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃ で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。また、液晶組成物 LC-13～LC-14 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0311] [表20]

	LC-13	LC-14
初期VHR(%)	98.5	99.5
150℃,1時間後VHR(%)	98.0	99.0
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0312] (実施例14から実施例15)

次に示す液晶組成物LC-15～LC-16を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0313] [表21]

LC-15		LC-16	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-Id0	47	3-Cy-Cy-Id0	41
3-Cy-Cy-Idl	7	3-Cy-Cy-Idl	7
2-Ph-Ph1-Ph-3	14	0dl-Cy-Cy-Ph-1	11
2-Ph-Ph1-Ph-5	9	2-Ph-Ph1-Ph-3	11
2-Cy-Ph-Ph-F	2	2-Ph-Ph1-Ph-5	11
3-Cy-Ph-Ph-F	6	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	9
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	6	4-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	4
2-Cy-Cy-Ph-Ph3-F	4	3-Cy-Cy-Ph-Ph3-F	6
3-Cy-Cy-Ph-Ph3-F	5		
Tni / °C	75.7	Tni / °C	80.8
Δn	0.110	Δn	0.116
$\Delta \epsilon$	3.5	$\Delta \epsilon$	4.3
$\gamma 1$ / mPa·s	39	$\gamma 1$ / mPa·s	45
η / mPa·s	11	η / mPa·s	12

[0314] 液晶組成物LC-15～LC-16の低温溶解性は良好であり、初期のVHR及び150℃で1時間の高温放置後のVHRはほとんど変化がなかった。また、液晶組成物LC-15～LC-16を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0315]

[表22]

	LC-15	LC-16
初期VHR(%)	99.7	99.5
150℃,1時間後VHR(%)	99.5	99.2
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0316] (実施例 16 から実施例 17)

次に示す液晶組成物 LC-17～LC-18 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0317] [表23]

化学構造	比率 (%)	
	LC-17	LC-18
3-Cy-Cy-1d0	5	10
4-Cy-Cy-1d0	10	
5-Cy-Cy-1d0		5
0d1-Cy-Cy-Ph-1	4	7
3d1-Cy-Cy-Ph-1	14	12
2-Ph-Ph1-Ph-4		3
3-Cy-Ph-Ph-Cy-3	4	3
3-Cy-Ph-Ph1-Cy-3	3	3
1-Cy-Cy-Ph3-F	9	9
2-Cy-Cy-Ph3-F	5	10
3-Cy-Cy-Ph3-F	10	6
5-Cy-Cy-Ph3-F	10	5
0d1-Cy-Cy-Ph1-F	8	8
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	8	9
2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F		4
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	10	6
T n i	102.8	104.8
複屈折率	0.0937	0.0994
誘電率異方性	8.21	8.35
粘度	21.5	20.9
回転粘性	97	98

[0318] 液晶組成物 LC-17～LC-18 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃ で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。

また、液晶組成物 LC-17～LC-18 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0319] [表24]

	LC-17	LC-18
初期電圧保持率 (%)	98.1	98.2
150℃1時間後電圧保持率 (%)	97.6	97.4
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0320] (実施例 18 から実施例 19)

次に示す液晶組成物 LC-19～LC-20 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0321] [表25]

LC-19		LC-20	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-1d0	35	3-Cy-Cy-1d0	37
3-Cy-Cy-1dl	15	3-Cy-Cy-1dl	12
1-Ph-Ph-3dl	11	0dl-Cy-Cy-Ph-1	4
3-Cy-Ph-Ph-2	4	0d3-Cy-Cy-Ph-1	9
3-Ph-Ph1-Ph-3	8	2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	7
3-Cy-Ph-Ph1-F	4	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	3
5-Cy-Ph-Ph1-F	5	3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	2
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	8	5-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	3
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	6	3-Ph-Ph1-Ph3-F	9
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	4	2-Ph-Ph1-Ph3-F	5
Tni / °C	76.8	3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	9
Δn	0.113	Tni / °C	75.5
$\Delta \varepsilon$	4.5	Δn	0.100
$\gamma 1$ / mPa·s	44	$\Delta \varepsilon$	7.0
η / mPa·s	10	$\gamma 1$ / mPa·s	49
		η / mPa·s	11

[0322] 液晶組成物 LC-19～LC-20 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃で1時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。また、液晶組成物 LC-19～LC-20 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0323] [表26]

	LC-19	LC-20
初期VHR(%)	99.5	98.9
150℃,1時間後VHR(%)	99.0	98.1
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0324] (実施例20から実施例21)

次に示す液晶組成物LC-21～LC-22を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0325] [表27]

LC-21	
化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-1d0	26
0d1-Cy-Cy-Ph-1	14
5-Cy-Ph-02	5
2-Cy-Ph-Ph3-F	3
3-Cy-Ph-Ph3-F	19
3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	10
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	14
3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-3	3
3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-4	3
3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-5	3
T _n i	87.8
複屈折率	0.101
誘電率異方性	6.1
粘度	18
回転粘性	75

[0326]

[表28]

LC-22	
化学構造	比率 (%)
3-Cy-Cy-1d0	20
5-Cy-Cy-1d0	8
0d1-Cy-Cy-Ph-1	8
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	15
2-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	8
3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	7
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	7
2-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	5
3-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	10
3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	6
3-Ph-Ph-Ph1-Ph3-F	2
3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-3	4
T n i	95.2
複屈折率	0.119
誘電率異方性	19.9
粘度	31
回転粘性	173

[0327] 液晶組成物 LC-21～LC-22 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR と 150℃ で 1 時間の高温放置後の VHR との間には多少の変化が見られたが、許容される変化である。また、液晶組成物 LC-21～LC-22 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0328] [表29]

	LC-21	LC-22
初期電圧保持率 (%)	98.5	98.2
150℃ 1 時間後電圧保持率 (%)	97.6	97.6
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0329] (実施例 22 から実施例 23)

次に示す液晶組成物 LC-23～LC-24 を調製し、その物性値を測定し

た。この結果を次の表に示す。

[0330] [表30]

LC-23		LC-24	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-1d0	11	3-Cy-Cy-1d0	41
3-Cy-Cy-1d1	4	3-Cy-Cy-1d1	11
0d1-Cy-Cy-Ph-1	3	3-Cy-Ph-Ph-2	7
0d3-Cy-Cy-Ph-1	10	2-Ph-Ph1-Ph-3	4
3-Cy-Ph-Ph-Cy-3	4	2-Ph-Ph1-Ph-4	2
3-Cy-Ph-Ph1-Cy-3	3	2-Ph-Ph1-Ph-5	6
0d1-Cy-Cy-Ph1-F	8	3-Cy-Ph-Ph-Cy-3	4
1-Cy-Cy-Ph3-F	9	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	3
2-Cy-Cy-Ph3-F	10	3-Ph-Ph1-Ph3-F	9
3-Cy-Cy-Ph3-F	10	3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	3
5-Cy-Cy-Ph3-F	10	3-Cy-Ph-Cl	3
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	8	2-Ph-Ph3-Ph3-F	7
2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	6		
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	4		
Tni / °C	101.0	Tni / °C	75.1
Δn	0.092	Δn	0.115
$\Delta \epsilon$	9.3	$\Delta \epsilon$	3.9
$\gamma 1$ / mPa·s	90	$\gamma 1$ / mPa·s	39
η / mPa·s	21	η / mPa·s	11

[0331] 液晶組成物 LC-23～LC-24 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃ で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。また、液晶組成物 LC-23～LC-24 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0332] [表31]

	LC-23	LC-24
初期VHR(%)	98.6	99.6
150℃,1時間後VHR(%)	97.9	99.3
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0333] (実施例 24 から実施例 25)

次に示す液晶組成物 LC-25～LC-26 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0334]

[表32]

LC-25		LC-26	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-1d0	10	3-Cy-Cy-1d0	6
4-Cy-Cy-1d0	21	3-Cy-Cy-1d0FF	28
3-Cy-Cy-1d1	18	2-Cy-Cy-1d1	8
1-Ph-Ph-5	6	3-Cy-Cy-1d1	8
1-Ph-Ph-3d1	6	0d1-Cy-Cy-Ph-1	5
0d1-Cy-Cy-Ph-1	8	0d3-Cy-Cy-Ph-1	6
2-Ph-Ph1-Ph-3	8	2-Ph-Ph1-Ph-3	11
2-Ph-Ph1-Ph-5	9	2-Ph-Ph1-Ph-5	13
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	5	5-Cy-Ph-Ph1-Ph-2	2
5-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	5	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	7
3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	4	3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F	6
T _{ni} / °C	77.5	T _{ni} / °C	73.8
Δn	0.126	Δn	0.112
$\Delta \epsilon$	3.0	$\Delta \epsilon$	3.7
γ_1 / mPa·s	47	γ_1 / mPa·s	43
η / mPa·s	13	η / mPa·s	10

[0335] 液晶組成物LC-25～LC-26の低温溶解性は良好であり、初期のVHR及び150℃で1時間の高温放置後のVHRはほとんど変化がなかった。また、液晶組成物LC-25～LC-26を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0336] [表33]

	LC-25	LC-26
初期VHR(%)	99.7	99.6
150℃,1時間後VHR(%)	99.3	99.1
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0337] (実施例26から実施例27)

次に示す液晶組成物LC-27～LC-28を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0338]

[表34]

LC-27		LC-28	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-1d0	30	3-Cy-Cy-1d0	40
3-Cy-Cy-1d1	19	3-Cy-Cy-1d1	14
0d1-Cy-Cy-Cy-3	8	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	6
1-Ph-Ph-5	4	2-Ph-Ph1-Ph-3	7
1-Ph-Ph-3d1	8	2-Ph-Ph1-Ph-5	7
2-Ph-Ph1-Ph-3	6	0d1-Cy-Cy-Ph-1	5
2-Ph-Ph1-Ph-4	5	0d3-Cy-Cy-Ph-1	4
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	6	2-Cy-Ph-Ph-F	2
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	10	3-Cy-Ph-Ph-F	6
3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	4	2-Cy-Cy-Ph-Ph3-F	7
T _{ni} / °C	75.1	3-Cy-Cy-Ph-Ph3-F	2
Δn	0.122	T _{ni} / °C	79.2
$\Delta \epsilon$	4.7	Δn	0.098
γ_1 / mPa·s	45	$\Delta \epsilon$	3.7
η / mPa·s	12	γ_1 / mPa·s	40
		η / mPa·s	11

[0339] 液晶組成物 LC-27～LC-28 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃ で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。また、液晶組成物 LC-27～LC-28 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0340] [表35]

	LC-27	LC-28
初期VHR(%)	99.5	99.8
150℃, 1時間後VHR(%)	99.2	99.4
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0341] (実施例 28 から実施例 29)

次に示す液晶組成物 LC-29～LC-30 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0342]

[表36]

LC-29		LC-30	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-1d0	35	3-Cy-Cy-1d0	41
3-Cy-Cy-1dl	15	3-Cy-Cy-1dl	11
1-Ph-Ph-3dl	11	3-Cy-Ph-Ph-2	7
3-Cy-Ph-Ph-2	4	2-Ph-Ph1-Ph-3	4
3-Ph-Ph1-Ph-5	8	2-Ph-Ph1-Ph-4	2
3-Cy-Ph-Ph1-F	4	2-Ph-Ph1-Ph-5	6
5-Cy-Ph-Ph1-F	5	3-Cy-Ph-Ph-Cy-3	4
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	8	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	3
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	6	3-Ph-Ph1-Ph3-F	9
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	4	3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	3
Tni / °C	78.2	3-Cy-Ph-Cl	3
Δn	0.113	3-Ph-Ph3-Ph3-F	7
$\Delta \epsilon$	4.5	Tni / °C	79
γ_1 / mPa·s	44	Δn	0.115
η / mPa·s	10	$\Delta \epsilon$	3.9
		γ_1 / mPa·s	39
		η / mPa·s	11

[0343] 液晶組成物LC-29～LC-30の低温溶解性は良好であり、初期のVHR及び150℃で1時間の高温放置後のVHRはほとんど変化がなかった。また、液晶組成物LC-29～LC-30を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0344] [表37]

	LC-29	LC-30
初期VHR(%)	99.3	99.6
150℃,1時間後VHR(%)	98.9	99.1
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0345] (実施例30から実施例31)

次に示す液晶組成物LC-31～LC-32を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0346]

[表38]

LC-31		LC-32	
化学構造	比率(%)	化学構造	比率(%)
3-Cy-Cy-1d0	47	3-Cy-Cy-1d0	47
3-Cy-Cy-1d1	9	3-Cy-Cy-1d1	9
3-Ph-Ph1-Ph3-F	13	2-Ph-Ph1-Ph3-F	4
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	2	3-Ph-Ph1-Ph3-F	9
3-Cy-Ph-Ph-2	7	3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	2
2-Ph-Ph1-Ph-3	4	3-Cy-Ph-Ph-2	7
2-Ph-Ph1-Ph-5	7	2-Ph-Ph1-Ph-3	4
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	2	2-Ph-Ph1-Ph-5	7
3-Cy-Ph-Ph-Cy-3	2	3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	2
3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	7	3-Cy-Ph-Ph-Cy-3	2
T _{ni} / °C	81.2	3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	7
Δn	0.122	T _{ni} / °C	80.5
$\Delta \epsilon$	4.7	Δn	0.121
γ_1 / mPa·s	50	$\Delta \epsilon$	4.8
η / mPa·s	12	γ_1 / mPa·s	51
		η / mPa·s	12

[0347] 液晶組成物 LC-31～LC-32 の低温溶解性は良好であり、初期の VHR 及び 150℃ で 1 時間の高温放置後の VHR はほとんど変化がなかった。また、液晶組成物 LC-31～LC-32 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

[0348] [表39]

	LC-31	LC-32
初期VHR(%)	99.5	99.6
150℃, 1時間後VHR(%)	99.3	99.3
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0349] (実施例 32 から実施例 33)

次に示す液晶組成物 LC-33～LC-34 を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。

[0350]

[表40]

LC-33	
化学構造	比率 (%)
3-Cy-Cy-1d0	11
2-Cy-Cy-1d1	10
3-Cy-Cy-1d1	8
3-Cy-Cy-4	4
3-Cy-Ph-01	11
0d1-Cy-Cy-Ph-1	17
0d3-Cy-Cy-Ph-1	9
0d3-Ph-Ph1-Ph-2	1
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	9
3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F	5
3-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	4
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	7
3-Ph-Ph-Ph1-Ph3-F	1
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF	3
T n i	90.0
複屈折率	0.105
誘電率異方性	7.2
粘度	13
回転粘性	65

[0351] [表41]

LC-34	
化学構造	比率 (%)
3-Cy-Cy-1d0	56
3-Ph-Ph1-Ph3-F	13
3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F	2
3-Cy-Ph-Ph-2	7
2-Ph-Ph1-Ph-3	4
2-Ph-Ph1-Ph-5	7
3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F	4
3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF	7
T n i	76.0
複屈折率	0.119
誘電率異方性	5.2
粘度	11
回転粘性	48

[0352] 液晶組成物 LC-33～LC-34 の低温溶解性は良好であり、初期の V_H と 150℃ で 1 時間の高温放置後の V_HR との差は多少見られるものの、許容範囲内の変化である。また、液晶組成物 LC-33～LC-34 を用いて作製した液晶表示素子の焼き付き、滴下痕及びプロセス適合性の検討をしたところ、以下に示すように優れた結果を示した。

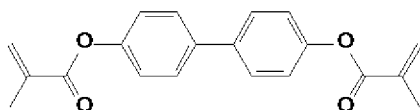
[0353] [表42]

	LC-33	LC-34
初期電圧保持率 (%)	99.0	99.5
150℃ 1 時間後電圧保持率 (%)	97.9	99.0
焼き付き評価	◎	◎
滴下痕評価	◎	◎
プロセス適合性評価	◎	◎
低温での溶解性評価	◎	◎

[0354] (実施例 35)

実施例 1 に示すネマチック液晶組成物 LC-1 99.7% に対して、式 (V-2)

[0355] [化102]



[0356] で示される重合性化合物を 0.3% 添加し均一溶解することにより重合性液晶組成物 CLC-1 を調製した。CLC-1 の物性は実施例 1 に示すネマチック液晶組成物の物性とほとんど違いはなかった。CLC-1 をセルギャップ 3.5 μm のホモジニアス配向を誘起するポリイミド配向膜を塗布した ITO 付きセルに真空注入法で注入した。このセルに周波数 1 kHz の矩形波を印加しながら、320 nm 以下の紫外線をカットするフィルターを介して、高圧水銀灯により液晶セルに紫外線を照射した。セル表面の照射強度が 10 mW/cm² となるように調整して 600 秒間照射して、重合性液晶組成物中の重合性化合物を重合させた水平配向性液晶表示素子を得た。重合性化合物が重合することにより、液晶化合物に対する配向規制力が生じていることが確認できた。

(実施例 36) アクティブマトリックス駆動用液晶表示素子の製造

(フロントプレーンの作成)

(ブラックマトリックスの形成)

液晶表示素子用のホウ珪酸ガラス基板（日本電気硝子社製 OA-10）に、下記の組成のブラックマトリックス形成用組成物を、ウェット状態で厚みが $10\ \mu\text{m}$ になるようダイコーターを用いて塗布し、乾燥後、温度が 90°C の条件で 2 分間プリベークして $2\ \mu\text{m}$ の厚みのブラックマトリックス層を形成した。

(ブラックマトリックス形成用塗料組成物)

- ・ベンジルメタクリレート／メタクリル酸共重合体（モル比＝73／27）
300部
- ・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート 160部
- ・カーボンブラック分散液 300部
- ・光重合開始剤（2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-（4-モルフォリノフェニル）ブタノン-1） 5部
- ・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 1200部

※部数はいずれも質量基準

その後、上流側から下流側に基板を搬送する装置を備えた露光装置に、上記で得られたブラックマトリックス層付きのガラス基板を導入し露光部まで搬送した。

[0357] 露光装置の本体の温度は $23^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$ になるよう、また、相対湿度は $60\% \pm 1\%$ になるよう、それぞれ調整した。

[0358] 上記ブラックマトリックス層付きのガラス基板を露光台上に吸着固定した後、ガラス基板の塗膜表面とフォトマスクパターンとの間隔（ギャップ）が $100\ \mu\text{m}$ になるよう自動調整した。またガラス基板の露光位置は、ガラス基板の端面からの距離を自動検出して、ガラス基板からフォトマスクパターン位置までが一定距離になるよう自動調整後に露光を行った。光源として高圧水銀ランプを用い、露光エリアを $200\text{mm} \times 200\text{mm}$ として、1線（

波長；365nm）を用い、15mW/cm²の照度で20秒間露光し、300mJ/cm²の露光量とした。

[0359] 現像処理は、露光機の下流側に現像装置を設置して行った。露光処理後のガラス基材を400mm/minの一定速度で搬送し、所定のパターンのブラックマトリックスが積層されたブラックマトリックス層付きの基板（1）を得た。

[0360] ブラックマトリックスと同素材で形成されたアライメントマークを寸法測定機（ニコン製NEXIV VMR-6555）で温度；23℃±0.1℃、相対湿度；60%±1%の条件で搬送方向、搬送方向に垂直な方向での寸法変化を測定した結果、フォトマスクの寸法値搬送方向：100.000mm、垂直方向：100.000mmに対して、実際にガラス基材上に形成されたパターンの寸法は、搬送方法：99.998mm、垂直方向：100.001mmであった。

[0361] その後、ベーク炉にて220℃、30分のポストベークを行いブラックマトリックスを熱硬化した。得られたブラックマトリックスを、前記同条件（温度；23℃±0.1℃、相対湿度；60%±1%）で測定したところ、基板（1）上に形成されたパターンの寸法は、搬送方向：99.998mm、垂直方向：100.001mmであった。

（RGB着色層の形成）

前記ブラックマトリックス層付きの基板（1）の上に、下記の組成の着色パターン形成用組成物を、ウェット状態で厚み；10μmになるようダイコーターを用いて塗布し、乾燥後、温度が90℃の条件で2分間プリベークして2μmの厚みのブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板（1）を得た。

[0362] 以下に、赤色の着色パターン形成用組成物の組成を示すが、赤色顔料を任意の緑色顔料にするとGREENの着色パターン形成用組成物が得られ、青色顔料にするとBLUEの着色パターン形成用組成物が得られる。赤色、緑色、青色のそれぞれの着色顔料は、発色や輝度向上を目的にした樹脂組成物

を含む場合がある。このような目的の樹脂組成物としては、１級、２級または３級アミノ基を有するメタクリル酸とのブロック共重合体を使用される場合が多く、具体的には、例えばＢＹＫ社の「ＢＹＫ ６ ９ １ ９」などが挙げられる。

（赤色着色パターン形成用組成物）

- ・ベンジルメタクリレート／メタクリル酸共重合体（モル比＝７３／２７）
５０部
- ・トリメチロールプロパントリアクリレート ４０部
- ・赤色顔料（Ｃ．Ｉ．Ｐigment Red ２５４） ９０部
- ・光重合開始剤（２－メチルー１－〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モルフォリノプロパノン－１） １．５部
- ・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート ６００部

※部数はいずれも質量基準

（緑色着色パターンの場合）

赤色着色パターン形成用組成物において、赤色顔料に変えて緑顔料（例えば、Ｃ．Ｉ．Ｐigment Green ５８）を使用する以外は赤色着色パターン形成用組成物と同様にして製造。

[0363] （青色着色パターンの場合）

赤色着色パターン形成用組成物において、赤色顔料に変えて青顔料（例えば、Ｃ．Ｉ．Pigment Blue １５．６）を使用する以外は赤色着色パターン形成用組成物と同様にして製造。

[0364] 上流側から下流側に搬送装置を備えた露光装置に、上記で得られたブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板（１）を導入し露光部まで搬送した。

[0365] 露光装置の本体の温度は２３℃±０．１℃になるよう、また、相対湿度は６０％±１％になるよう、それぞれ調整した。

[0366] ブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板（１）を露光台上に吸着固定した後、ブラックマトリックス層・着色パターン形成用

組成物付きの基板（１）の塗膜表面とフォトマスクパターンとの間隔（ギャップ）が $100\mu\text{m}$ になるよう自動調整した。またブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板（１）の露光位置は、ブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板（１）の端面からの距離を自動検出して、ブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板（１）からフォトマスクパターン位置が一定距離になるよう自動調整後、前記ブラックマトリックス形成時に同時形成したアライメントマークを用いてRED用フォトマスクとアライメントを行った後、露光を行った。光源としては、高圧水銀ランプを用いて、露光エリアを $200\text{mm}\times 200\text{mm}$ として、I線（波長； 365nm ）を用い、 $15\text{mW}/\text{cm}^2$ の照度で20秒間露光し、 $100\text{mJ}/\text{cm}^2$ の露光量とした。現像は、露光機の下流側に現像装置を設置して行った。露光処理後のブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板（１）を $400\text{mm}/\text{min}$ の一定速度で搬送し、ガラス基材上のブラックマトリックスの開口部の所定位置にRED着色層が積層された基板（１）を得た。その後、ベーク炉にて 220°C 、30分のポストベークを行いRED着色層を熱硬化した。上記REDと同様の方法で繰り返しGREEN、BLUEの着色層形成を行い、基板（１）上にブラックマトリックスおよびRGBの着色層が形成されたカラーフィルタが得られた。なお、BLUE着色層のポストベーク処理後に、ブラックマトリックスを、前記と同じ条件（温度； $23^\circ\text{C}\pm 0.1^\circ\text{C}$ 、相対湿度； $60\%\pm 1\%$ ）で測定したところ、ガラス基材上に形成されたパターンの寸法は、搬送方向： 99.999mm 、垂直方向： 100.002mm であった。ブラックマトリックスの寸法変化は1層目（ブラックマトリックス層）の現像後から4層目（BLUE層）のポストベーク後までの製造工程において 10ppm であり、これによりガラス基材上に4インチサイズで解像度が 200ppi （BM線幅 $7\mu\text{m}$ 、ピッチ $42\mu\text{m}$ ）にて、画素ズレを生じさせずにカラーフィルタを形成することができた。（ITO電極層の形成）

続いて、このカラーフィルタをスパッタリング装置に導入し、DCスパッ

タにより酸素を反応ガスに用いた反応性スパッタでITO (indium tin oxide) をターゲットとして用い、ブラックマトリックスおよびRGBの着色層上に膜厚150nmのITOの成膜を行い、これをITO電極層とした。このようにして作製したITO電極のシート抵抗値は45Ω/□であった。

(柱状スペーサーの形成)

(ドライフィルムの準備)

柱状スペーサー形成用のドライフィルムとして、厚みが25μmのPETベースフィルム上に、ネガ型感光性樹脂からなる柱状スペーサー形成用組成物を、ウェット状態で厚み; 20μmになるようダイコーターを用いて塗布し、乾燥後、温度; 90℃の条件で2分間プリベークして4.5μmの厚みとした。その後、その上に、厚み25μmのPETカバーフィルムをラミネートし、柱状スペーサー形成用ドライフィルムとした。(積層基板の作成)

上記で得られたブラックマトリックス、RGB着色層、およびITO電極層が形成された基板(1)上に、カバーフィルムを予め剥離したパターンスペーサー形成用ドライフィルムを柱状スペーサー形成用組成物がITO電極層と向かい合うように積層して、柱状スペーサー形成用組成物層を、ローラ圧; 5kg/cm²、ローラ表面温度; 120℃、および速度; 800mm/minの条件にて、連続的に転写した。この際、ベースフィルムは剥離せず、柱状スペーサー形成用組成物上に付いた状態で次の露光工程へと進めた。

(露光処理工程)

上流側から下流側に搬送装置を備えた露光装置に、上記で得られた積層基板を導入し露光部まで搬送した。

[0367] 露光装置の本体の温度は23℃±0.1℃になるよう、また、相対湿度は60%±1%になるよう、それぞれ調整した。

[0368] 積層基板を露光台上に吸着固定した後、積層基板のベースフィルムとフォトマスクパターンとの間隔(ギャップ)を30μmになるよう自動調整した。このとき使用したフォトマスクパターンは、ブラックマトリックス上に形

成するスペーサーパターンになるように設計した。

また積層基板のパターンの露光位置は、積層基板の端面からの距離を自動検出して、この検出結果にしたがって積層基板からフォトマスクパターン位置が一定距離になるよう自動調整後、前記ブラックマトリックス形成時に同時形成したアライメントマークを用いて柱状スペーサー用フォトマスクとアライメントを行った後、露光を行った。光源としては、高圧水銀ランプを用いて、露光エリアを $200\text{ mm} \times 200\text{ mm}$ として、 I 線（波長； 365 nm ）を用い、 15 mW/cm^2 の照度で 20 秒間露光し、 300 mJ/cm^2 の露光量とした。（現像処理・ポストベーク処理工程）

現像処理は、露光機の下流側に現像装置を設置し、この現像装置内で露光後の積層基板からベースフィルムを剥離しながら、 400 mm/min の一定速度で搬送しながら行った。このようにして、前記ブラックマトリックス、RGB着色層、およびITO電極層が形成された基板（１）のブラックマトリックスの格子パターン部の所定位置にパターンスペーサが形成されたカラーフィルタを得た。その後、ベーク炉にて 220°C 、 30 分のポストベーク処理を行って、柱状スペーサーを熱硬化した。このようにして、前記スペーサーパターンを使用した、基板（１）上にブラックマトリックス、RGB着色層、ITO電極層、柱状スペーサーが形成されたフロントプレーンを得た。

（バックプレーンの作成）

（TFTE電極層の形成）

透明基板として、液晶表示素子用のガラス板（日本電気硝子社製OA-10）を用い、特開 $2004-140381$ 号公報に記載された方法にしたがって、透明基板上にTFTE電極層を形成した。

すなわち、ガラス基板上にアモルファスSi層を 100 nm 厚で形成した後、酸化Si層（ SiO_x ）を真空成膜法により形成した。その後、上記酸化Si層上に、フォトリソグラフィ法およびエッチング法を用いてTFTE層および画素電極を形成しバックプレーンとなるTFTEアレイ付ガラス基板を得

た。

(液晶表示素子の製造)

(配向膜形成)

上記のように作製されたフロントプレーン及びバックプレーンに液晶配向膜を形成した。両基板ともに純水にて洗浄後、ポリイミドを含む液晶配向剤を、液晶配向膜塗布用印刷機（フレキソ印刷機）を用いて塗布し、 180°C のオーブン内で20分間乾燥し、フロントプレーンのITOを形成した面及びバックプレーンのTFTE電極層を形成した面上に乾燥平均膜厚 $600\text{ \AA}$ の塗膜を形成した。この塗膜にレーヨン製の布を巻き付けたロールを有するラビング装置により、ロールの回転数 400 rpm 、ステージの移動速度 30 mm/秒 、毛足押し込み長さ 0.4 mm でラビング処理を行い、水洗を行った後、 120°C のオーブン上で10分間乾燥した。フロントプレーンのシール材塗布部分に、ディスペンサーを用いてシール材の閉ループを描くように塗布した。

シール材として、ビスフェノールA型メタクリル酸変性エポキシ樹脂を含む光熱併用硬化型樹脂組成物を使用し、シール材の中に前述で形成した柱状スペーサとほぼ同じサイズの球状スペーサを樹脂成分に対して $0.5\text{ 質量\%}$ 混合した。シール材の塗布量は、液晶表示素子のシール幅(0.7 mm)となるように調製した。続いて、シール材閉ループ内の所定の位置に定積計量ポンプ式のディスペンサーを用いて、実施例11に示した液晶組成物(LC-13)を、1枚のフロントプレーンにつき、1回 24.7 pL ずつを90回に分けて滴下した。(合計 2230 pL)

液晶滴下後のフロントプレーンとバックプレーンとを静電チャックに吸着させた。フロントプレーンとバックプレーンとが互いに向き合うように配置し、バックプレーンをゆっくり降下させてフロントプレーンとの距離が $300\text{ }\mu\text{m}$ となる距離で静止させた。この状態で真空チャンバー内を 100 Pa まで減圧した。あらかじめ形成しておいたアライメントマークを用いて、フロントプレーンとバックプレーンとの貼り合せ位置を調整した。アライメン

ト完了後、フロントプレーンとバックプレーンとをさらに接近させ、シール材とTFT電極層とが接する高さに両基材を保持した。この状態で真空チャンバー内に不活性ガスを導入し、系内を大気圧までもどした。大気圧によりフロントプレーンとバックプレーンが圧迫され、柱状スペーサーの高さでセルギャップが形成された。続いてシール材塗布部分に紫外線を照射して（365nm、30kJ/m²）シール材を硬化させ、お互いの基板を固定した。この状態で液晶組成物入りの基板を加熱装置に搬送し、表面温度が120℃の状態で1時間保持し、加熱終了後に空冷することによってアクティブマトリックス駆動用液晶表示素子を得た。

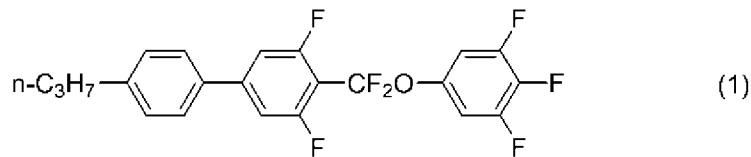
符号の説明

- [0369] 100 : 基板 a
102 : TFT層
103 : 画素電極
104 : パッシベーション膜
105 : 配向膜 a
200 : 基板 b
201 : 平坦化膜（オーバーコート層）
202 : ブラックマトリックス
203 : カラーフィルタ
204 : 透明電極
205 : 配向膜 b
301 : シール材
302 : 柱状スペーサ
303 : 液晶層
304 : 突起
401 : 柱状スペーサーパターンフォトリソマスク
402 : 柱状スペーサ形成用組成物

請求の範囲

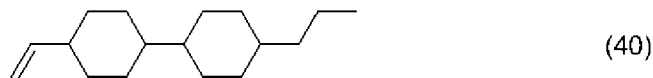
[請求項1] 正の誘電率異方性を有する液晶組成物であって、式（1）

[化1]



で表される化合物を含有する誘電的に正の成分である成分（A）、および式（40）

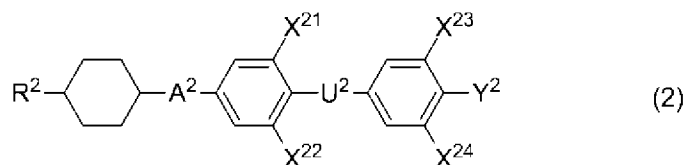
[化2]



で表される化合物を含む、誘電率異方性が－2より大であり、かつ＋2より小である誘電的に中性な成分（B）を含有する液晶組成物。

[請求項2] 誘電的に正の成分（A）として、一般式（2）

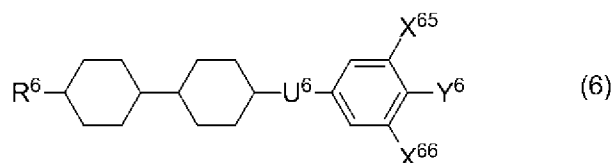
[化3]



（式中、 R^2 は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 A^2 は1，4－フェニレン基または1，4－シクロヘキシレン基を表し、 $X^{21} \sim X^{24}$ はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表し、 Y^2 はフッ素原子または $-OCF_3$ を表し、 U^2 は単結合または $-CF_2O-$ を表す。）で表される1種または2種類以上の化合物を含有する請求項1記載の液晶組成物。

[請求項3] 誘電的に正の成分（A）として、一般式（6）

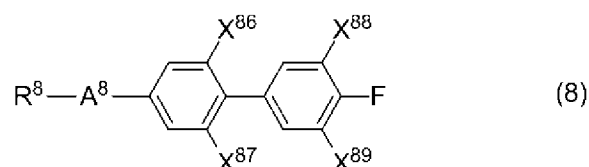
[化4]



(式中、 R^6 は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 X^{65} 、 X^{66} はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表し、 Y^6 はフッ素原子または $-OCF_3$ を表し、 U^6 は単結合または $-CF_2O-$ を表す。)で表される1種又は2種類以上の化合物を含有する請求項1または2に記載の液晶組成物。

[請求項4] 誘電的に正の成分(A)として、一般式(8)

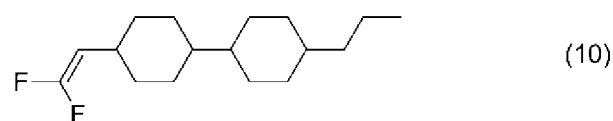
[化5]



(式中、 R^8 は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 A^8 は1,4-フェニレン基または1,4-シクロヘキシレン基を表し、 $X^{86} \sim X^{89}$ はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表す。)で表される1種又は2種類以上の化合物を含有する請求項1から3のいずれか一項に記載の液晶組成物。

[請求項5] 式(10)

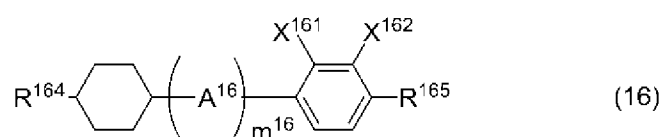
[化6]



で表される化合物を含有する請求項1から4のいずれか一項に記載の液晶組成物。

[請求項6] 誘電的に中性な成分(B)として、一般式(16)

[化7]

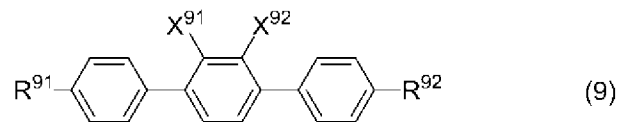


(式中、 R^{164} は炭素原子数2～5のアルキル基を表し、 R^{165} は炭素原子数1～5のアルキル基またはアルコキシ基を表し、 X^{161} および

び X^{162} はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表し、 A^{16} は1, 4-フェニレン基または1, 4-シクロヘキシレン基を表し、 m^{16} は0または1を表す。)で表される1種又は2種類以上の化合物を含有する請求項1から5のいずれか一項に記載の液晶組成物。

[請求項7] 誘電的に中性な成分 (B) として、一般式 (9)

[化8]



(式中、 R^{91} 、 R^{92} はそれぞれ独立して炭素原子数2～5のアルキル基または炭素原子数2～5のアルケニル基を表し、 X^{91} 、 X^{92} はそれぞれ独立して水素原子またはフッ素原子を表す。)で表される1種又は2種類以上の化合物を含有する請求項1から6のいずれか一項に記載の液晶組成物。

[請求項8] 請求項1から7のいずれか一項に記載の液晶組成物を用いたアクティブマトリックス駆動用液晶表示素子。

A cross-sectional view of a multi-layered structure. The top layer is labeled 202. Below it is a layer with a black background and various patterns (horizontal lines, checkerboard, and solid black) labeled 203. This is followed by a thin white layer labeled 200, then a thin grey layer labeled 201, and a thick layer with vertical lines labeled 204. Below this is a layer with horizontal lines labeled 402. At the bottom, there are several vertical lines with arrows pointing upwards, labeled 401.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/076027

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C09K19/42(2006.01)i, C09K19/12(2006.01)i, C09K19/30(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C09K19/42, C09K19/12, C09K19/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2012
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2012	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2003-518154 A (Merck Patent GmbH), 03 June 2003 (03.06.2003), claims 1 to 4; paragraphs [0001] to [0006], [0076], [0092], [0093], [0103] to [0105], [0107], [0136], [0138], [0139], [0143], [0162] & US 2003/0134056 A1 & EP 1248826 A1 & WO 2001/046336 A2 & DE 19961702 A & DE 50015778 D & AU 2674301 A & TW 222995 B & AT 447002 T & HK 1050207 A	1-4, 6-8 5
Y	JP 8-157826 A (Chisso Corp.), 18 June 1996 (18.06.1996), claim 1; paragraphs [0001], [0005], [0012] to [0014], [0037], [0039], [0041], [0049], [0055] & EP 717093 A2 & DE 69516099 D & DE 69516099 T	5

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
29 October, 2012 (29.10.12)

Date of mailing of the international search report
06 November, 2012 (06.11.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C09K19/42 (2006.01) i, C09K19/12 (2006.01) i, C09K19/30 (2006.01) i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C09K19/42, C09K19/12, C09K19/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 2 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 2 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 2 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2003-518154 A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベ シュレンクテル ハフツング) 2003.06.03, 【請求項 1】～【請求 項 4】 , 【0 0 0 1】 - 【0 0 0 6】 , 【0 0 7 6】 , 【0 0 9 2】 , 【0 0 9 3】 , 【0 1 0 3】 - 【0 1 0 5】 , 【0 1 0 7】 , 【0 1 3 6】 , 【0 1 3 8】 , 【0 1 3 9】 , 【0 1 4 3】 , 【0 1 6 2】 & US 2003/0134056 A1 & EP 1248826 A1 & WO 2001/046336 A2 & DE 19961702 A & DE 50015778 D & AU 2674301 A & TW 222995 B & AT 447002 T & HK 1050207 A	1-4, 6-8 5

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 9 . 1 0 . 2 0 1 2

国際調査報告の発送日

0 6 . 1 1 . 2 0 1 2

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官 (権限のある職員)

吉田 邦久

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 8 0

4 Z

4 7 5 0

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 8-157826 A (チッソ株式会社) 1996.06.18, 【請求項1】, 【0001】, 【0005】, 【0012】 - 【0014】, 【0037】, 【0039】, 【0041】, 【0049】, 【0055】 & EP 717093 A2 & DE 69516099 D & DE 69516099 T	5